(19)日本国特許庁(J P)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-234851

(43)公開日 平成4年(1992)8月24日

(51) Int.Cl. ⁵ C 0 7 D 231/10 A 6 1 K 31/415 C 0 7 D 231/12 403/10 405/14	識別記号 ABU	庁内整理番号 6701-4C 7475-4C 6701-4C 8829-4C 8829-4C	F I	技術表示箇所 大請求 請求項の数16(全 63 頁) 最終頁に続く
			一	木朗水 開水気の数10(主 30 貝/ 放料具に続く
(21) 出願番号	特顧平3-78251		(71)出	願人 591046102 ラボラトワール ウー ペー エス アー
(22)出顧日	平成3年(1991)3	月19日		LABORATOIRES UPSA フランス国 47000 アジヨン リユ ド
(31)優先権主張番号	9003485			クトウール カミーユ ブリウ 1番地
(32)優先日	1990年3月19日		(72)発	明者 ニコル プリユーマニエ
(33)優先権主張国	フランス (FR)			フランス国 75016 パリ アヴエニユー ラフアエル 24-26
			(72)発	明者 エリツク ニコライ
				フランス国 14000 カーン レジデンス
				ル アモー ピユエ セー リユ サン
				ーウエン 52
			(74)代	理人 弁理士 三好 秀和
				最終頁に続く

(54) [発明の名称] アンギオテンシン I I 受容体アンタゴニストである新規ピラゾール誘導体およびその製造方法と それを含む薬物組成物

(57)【要約】

(修正有)

【構成】下記構造式 (I) のピラゾール誘導体およびその付加塩。



· 存进式 (3)

〔式中、 R_1 は低級アルキル基、低級アルケニル基など、 R_2 は水素原子、低級アルキル基など、Aは一(C H_2)。OR 、- (C H_3)。L など、 R_4 はニトロ基、アミノ基などを示す〕

【効果】上記の化合物は、アンギオテンシンII受容体に 関連するアンタゴニスト特性を有し、心臓血管病、とく に高血圧および心不全の治療に有用である。

【特許請求の範囲】

【請求項1】下記構造式(I) [化1] のピラゾール誘導体、およびその付加塩、特に、薬物として使用可能な付加塩、

【化1】

標造式(1)

ただし上式において、R1は炭素数1万至6の低級アルキル基、炭素数2万至6の低級アルケニル基またはC3万至C7のシクロアルキル基であり、R2は水素原子、炭素数1万至6の低級アルキル基、炭素数1万至6の低級ハロゲン化アルキル基、C3万至C7のシクロアルキル基、- (CH2) n-COQR5、-CH2-(CH2) n-QR5または-CH2-(CH2) n-S-R5 (mは0か 2055の整数、またR5は水素原子または炭素数1万至6の低級アルキル基)であり、Aは以下の式で示される基、すなわち、

- (CH2) qOR' (R'は水素原子、炭素数1万至6 の低級アルキル基またはC3万至C7のシクロアルキル基 であり、qは1万至5の整数)、
- (CH2) qL (Lはハロゲン原子、好ましくは、塩 素または臭素であり、qは上配と同じである)、
- CHO、アセタールまたはジオキサン、
- COOR' (R'は上記と同じである)、
- -CONR''R''' (R''およびR'''はそれ

ぞれ別個に水素原子、炭素数 1 万至 6 の低級アルキル基、またはC3万至C7のシクロアルキル基であり、あるいは、共に窒素原子を介してピロリジン、ピペリジン、モルホリン、チオモルホリン、ピペラジン等のヘテロ環構造を構成する)、

- -CN
- (CH2) q-CN (qは上配と同じである)、
- (CH2) q-COOR'(R'およびqは上配と同じである)、
- 10 (CH2) qCONR''R''' (R''、R''' およびqは上記と同じである)、
 - (CH2) qNR'' R''' (R'', R''' およびqは上記と同じである)、あるいは

-OR3 (R3は水素原子、炭素数1乃至6の低級アルキ ル基、またはC3乃至C7のシクロアルキル基、- (CH 2) n-COOR6, - (CH2) - (CH2) n-CN, -(CH2) - (CH2) n - O - R6, - (CH2) - (CH2)H2) n-S-R6または-CO-R6、ただしnは0乃至 5の整数、R6は水素原子または炭素数1乃至6の低級 アルキル基であり、さらに該R3は- (CH2) p-CO NR7R8または- (CH2) p-CH2-CH2NR7R8で 示される基でもよく、この場合、pは0乃至5の整数で あり、またR7およびR8はそれぞれ別個に水素原子、炭 素数1乃至6の低級アルキル基またはC3乃至C7のシク ロアルキル基であり、あるいは、共に窒素原子を介して ピロリジン、ピペリジン、モルホリン、チオモルホリ ン、ピペラジン等のヘテロ環構造を構成する、さらにR 4は二トロ基、アミノ基または-COOR9 (R9は水素 原子または炭素数1万至6の低級アルキル基)、あるい 30 はR4は以下の式 [化2] で示される基、すなわち、

【化2】

ただし、これらの基において、R9は上記と同じであ り、XおよびYはそれぞれ別個に水素原子、低級アルキ ル基、ハロゲン原子、アルコキシ基あるいはトリフルオ ロメチル基である。

【蘭求項2】上記構造式(I)において、R1が好ましくはnープロピル、nープチルおよび2ーメチルプロピルから選択される炭素数1万至6の低級アルキル基であり、R2が水素原子、炭素数1万至6の低級アルキル基、好ましくはメチル基、炭素数1万至6の低級ハロゲン化アルキル基、好ましくは2、2、2ートリフルオロエチル基、または一(CH2) nーCOOR5 (mおよびR5は請求項1に従う)、好ましくは一(CH2) ーCOOE tであり、Aが以下の式で示される基、すなわち、

- (CH2) qOR'(R'は水素原子または炭素数1乃至6の低級アルキル基、好ましくはメチル基、qは1乃至5の整数、好ましくは1)、
- (CH2) qL (Lおよびq は請求項1 に従い、また 該基は好ましくは- CH2B r である)、
- CHO、アセタールまたはジオキサン、
- -OR3 (R3は水素原子、- (CH2) n-COOR6ま 40 たは- (CH2) (CH2) n-OR6、ただしnは0乃至5の整数、好ましくは0または1、R6は水素原子または炭素数1万至6の低級アルキル基、好ましくはメチルあるいはエチルであり、さらに該R3は- (CH2) p-CONR7R8で示される基でもよく、この場合、pは0万至5の整数、好ましくは0または1であり、またR7およびR8はそれぞれ別個に水素原子、炭素数1万至6の低級アルキル基、好ましくはメチルあるいはエチルであり、あるいは、共に窒素原子を介してヘテロ環構造、好ましくはモルホリン、ピペラジンおよび1-(2-メ 50

トキシフェニル)ピベラジンを構成する)、さらにR4 が請求項1に従う請求項1に記載の誘導体、およびその 付加塩、特に、薬物として使用可能な付加塩。

【請求項3】R1がn-プチルまたはn-プロビルである請求項1または2に配載の誘導体。

【請求項4】 R2がメチル基または2、2、2-トリフルオロエチル基である請求項1乃至3のいずれかに記載の誘導体。

基、好ましくはメチル基、炭素数 1 万至 6 の低級ハロゲ 【 請求項 5 】 A がエトキシカルポニルメチレンオキシン化アルキル基、好ましくは 2 、 2 ~ 2 ~ 1 ~

【請求項6】R4が2-カルポキシー3、6-ジークロロペンゾイルアミノ基、2-スルホペンゾイルアミノ基または2-(テトラゾールー5-イル)フェニル基である簡求項1万至5にのいずれかに記載の誘導体。

【請求項7】下配構造式 [化3] および [化4] で示される請求項1に配載の誘導体。

【化3】

【請求項8】構造式H2N-NH-R2(R2は上記に従 う) のヒドラジンと、構造式 (V) のケトエステルまた は構造式(VI)[化5]のジケトンとの反応、 【化5】

10

60

COORI.

構造式(V)

式中、R1、R' および q は上記に従い、R10は低級アルキル基、好ましくはエチル基またはメチル基であり、 また V は N 0 2、C O O R 11 (R11は低級アルキル基またはペンジル基)、または [化6]、[化7] または [化8] で示される官能基であり、 (化6]

R,coc

(式中、R12は低級アルキルまたはペンジル基である)

【化7】

(式中、R12は上記と同じである)

(化8]

(式中、R12は上記と同じである)あるいは、ヒドラジン水和物と上記構造式 (VI)のジケトンとの反応をおこない、次いで、DBU (1.8-ジアザビシクロ[5.4.0]ウンデカー?-エン)の存在か構造式 230-R2(R2は上記と同じであり、Zは臭素、塩素またはヨウ素である)のハロゲン化誘導体によりアルキル化をおこなうことによる上記構造式(1)の誘導体の作成方法。

【請求項9】前記構造式 (V) のケトエステルが構造式 (II) [化9] の3-オキソアルカノエートと、構造式 (IV) [化10] の化合物とによるペンジル化、 【化9】

構造式(II)

(式中、R1およびR10は上記に従う) 【化10】

构造式(IV)

構造式(VI)

(式中、Wはハロゲン原子、好ましくは塩素または臭素であり、Vは上配に従う)あるいは、構造式 (VII) [化11]のアルデヒドと上配構造式 (II)の3-オキソアルカノエートとの縮合反応およびそれに続く触媒による水素添加によって得られる情求項8に記載の方法。

(化11)

20

構造式(VII)

(式中、Vは上記と同じである)

【請求項10】上記構造式 (VI) のジケトンが構造式 (III) [化12] の1、3-ジケトンと構造式 (IV) [化13] の化合物とのペンジル化、

【化12】

標造式 (III)

(式中、R1、R' およびq は上記と同じである) 【化13】

構造式(IV)

40 (式中、Wはハロゲン原子、好ましくは塩素または臭素であり、Vは上配と同じである)あるいは、構造式(VII)[化14]のアルデヒドと上配構造式(III)の1、3-ジケトンとの縮合反応およびそれに続く触媒による水素添加によって得られる請求項8に配載の方法。

(化14)

50

標造式(VII) (式中、Vは上記と同じである)

【請求項11】構造式が (V) または (VI) 【化1 5] であり、請求項1乃至7のいずれかに記載の構造式 (I) の誘導体の作成に用いられ、かつ、請求項8に記 10 戦の方法をおこなう際に特に有用である合成中間体。 【化15】

構造式 (V)

構造式(VI)

構造式(IX)

* 20

標造式 (XI)

構造式(XII)

【請求項13】薬物として有効な量の請求項1乃至7の いずれかに記載の構造式(I)の化合物の少なくとも1 種、または薬物として適用し得る酸化合物の付加塩の少 なくとも1種と、薬物として適用し得る結合剤、ビヒク ルまたはキャリアとから成る薬物組成物。

【請求項14】薬物として有効な量の請求項1乃至7の いずれかに記載の構造式 (I) の化合物の少なくとも1 種、または薬物として適用し得る該化合物の付加塩の少 なくとも1種と、薬物として適用し得る結合剤、ビヒク 50 効成分を含むゼラチンカブセルまたは錠剤、または0.

(式中、R1、R2、R3、V、qおよびR'は上配と同 40 ルまたはキャリアとから成り、かつ、アンギオテンシン 1 1 受容体に関連するアンタゴニストとしての作用を有 する薬物組成物。

> 【請求項15】薬物として有効な量の請求項1乃至7の いずれかに記載の構造式(I)の化合物の少なくとも1 種、または薬物として適用し得る該化合物の付加塩の少 なくとも1種を薬物として適用し得る結合剤、ビヒクル またはキャリアに混合することより成る薬物組成物の作 成方法。

【請求項16】前記薬物組成物が1乃至400mgの有

10

(式中、R1、R10、V、qおよびR'は上記と同じで ある)

【請求項12】構造式が (IX)、 (XI) または (X 11) [化16] であり、請求項1乃至7のいずれかに 記載の構造式(I)の誘導体の作成に用いられ、かつ、 請求項8に記載の方法をおこなう際に特に有用である合 成中間体。

(化16)

01乃至50mgの有効成分を含む注射可能薬剤として 調整される請求項15に記載の方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

₹.

【産業上の利用分野】本発明は新規化合物により成る下 記構造式(I)のピラゾール誘導体およびその塩に関す る。酸化合物はアンギオテンシンII受容体に関連する アンタゴニト特性を有する点で極めて有用な薬理作用を 有する。したがって、該化合物は心臓血管病、とくに高 血圧および心不全の有用と考えらる。また、本発明は該 10 構造を構成する)、 化合物の作成方法および病気治療への適用方法に関し、 さらに該化合物を合成するための新規中間体に関する。

[0002] 【発明が解決しようとする課題】上記ピラゾール誘導体 は下記一般構造式 (I) [化17] を有する。

【化17】

構造式(I)

式中、R1は炭素数1乃至6の低級アルキル基、炭素数 2 乃至 6 の低級アルケニル基、C3乃至C7のシクロアル キル基またはC4-C7のシクロアルケニル基であり、R 2は水素原子、炭素数1乃至6の低級アルキル基、炭素 シクロアルキル基、- (CH2) a-COOR5、-CH2 - (CH2) n-OR5または-CH2- (CH2) n-SR 5 (mは0から5の整数、またR5は水素原子または炭素 数1乃至6の低級アルキル基)であり、Aは以下の式で 示される基、すなわち、

- (CH2) qOR' (R'は水素原子、炭素数1乃至6 の低級アルキル基またはC3乃至C7のシクロアルキル基 であり、qは1乃至5の整数)、

12

- (CH2) qL (Lはハロゲン原子、好ましくは、塩 素または臭素であり、 q は上配と同じである)、
- CHO、アセタールまたはジオキサン、
- COOR' (R'は上記と同じである)、
- CONR'' R''' (R''およびR''' はそれ ぞれ別個に水素原子、炭素数1乃至6の低級アルキル 基、またはC3乃至C7のシクロアルキル基であり、ある いは、共に窒素原子を介してピロリジン、ピペリジン、 モルホリン、チオモルホリン、ピペラジン等のヘテロ環
- -CN.
- (CH2) q-CN (qは上記と同じである),
- (CH2) g-COOR' (R'およびgは上記と同じ である)、
- (CH2) qCONR''R''' (R'', R''' およびqは上配と同じである)、
- (CH2) qNR''R''' (R'', R'''およ び q は上記と同じである) - (CH2) q-S-R ' (R' およびgは上記と同じである)、あるいは
- 20 OR3 (R3は水素原子、炭素数1乃至6の低級アルキ ル基、またはC3乃至C7のシクロアルキル基、-(CH 2) n-COOR6, - (CH2) - (CH2) n-CN, -(CH2) - (CH2) n - O - R6, - (CH2) - (CH2)H2) n-S-R6または-COR6、ただしnは0乃至5 の整数、R6は水素原子または炭素数1万至6の低級ア ルキル基であり、さらに該R3は- (CH2) p-CON R7R8または
- (CH2) p-CH2-CH2NR7R8で示される基でも よく、この場合、pは0乃至5の整数であり、またR7 数 1 乃至 6 の低級ハロゲン化アルキル基、C3乃至C7の 30 およびR8はそれぞれ別個に水素原子、炭素数 1 乃至 6の低級アルキル基またはC3乃至C7のシクロアルキル基 であり、あるいは、共に窒素原子を介してピロリジン、 ピペリジン、モルホリン、チオモルホリン、ピペラジン 等のヘテロ環構造を構成する、さらにR4は二トロ基、 アミノ基または-COOR9(R9は水素原子または炭素 数1万至6の低級アルキル基)、あるいはR4は以下の 式[化2]で示される基、すなわち、

(化18)

(化19]

ただし、これらの基において、R9は上記と同じであ り、XおよびYはそれぞれ別個に水素原子、低級アルキ ル基、ハロゲン原子、アルコキシ基あるいはトリフルオ ロメチル基である。

【0003】なお、上記において、低級アルキル基とは 炭素数1乃至6の直鎖または分岐の炭化水素鎖を意味 し、例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピ ル、プチル、イソプチル、ターシャリプチル、ベンチ 30 ロール、ピラゾールおよびトリアゾールに関する記載が ル、イソベンチル、ヘキシルまたはイソヘキシル基をで ある。また、C3乃至C7のシクロアルキル基とは飽和環 状基を意味し、好ましくはシクロプロパン、シクロブタ ン、シクロペンタン、シクロヘキサンまたはシクロヘブ タン基である。さらに、低級アルケニル基とは炭素数2 乃至6の不飽和結合を有する直鎖または分岐の炭化水素 を意味し、例えば、エテン、プロペン、イソプロペン、 **プテン、イソプテン、ペンテン、イソペンテン、ヘキセ** ンまたはイソヘキセン基である。 また、C4乃至C7の シクロアルケニル基とは不飽和結合を有する環状基を意 40 味し、好ましくはシクロプテン、シクロペンテン、シク ロヘキセンまたはシクロヘプテン基である。また、炭素 数1乃至6の低級ハロゲン化アルキル基とは1分子内に おいて1万至6個の水素原子がハロゲン原子により置換 されたアルキル基を意味し、例えば、トリフルオロメチ ル基または2、2、2-トリフルオロエチル基である。 また、アルコキシ基とは一ORで示され、Rが上配の低 級アルキル基であるものをいう。さらに、ヘテロ環とは 1万至3個の酸素、イオウ、窒素等のいわゆるヘテロ原 子を含む5万至7個の原子を骨格素子とする環状構造を 50 アンギオテンシン11受容体アンタゴニストとして特に

意味し、該ヘテロ環は低級アルキル基、低級ハロゲン化 アルキル基または低級アルコキシ基、あるいはこれら置 換基を有するか有さないフェニル基によって置換されて いても、また置換されていなくてもよい。

【0004】また、上記におけるハロゲンとは塩素、臭 素、ヨウ素またはフッ素である。デユポン社(Du Pont de Nemours)による欧州特許EP-A-0323841によれば、ビ あり、これらの化合物は [化20] に示す如く分子内の 窒素原子がペンジル基により置換されている。

【化20】

そして、本出願人は、骸デユポン社の報告とは異なり、 上記構造の化合物が有効な薬理作用を有するのは該ペン ジル基が窒素原子、とりわけピラゾール環内の1位(ま たは2位)の位置の窒素に置換されているということよ りも、該ピラゾール類の4位の炭素原子に置換さている こと大きく起因する可能性が高いことを見いだした。そ してさらに、本出顧人は置換基Aおよび特に重要と考え られるピラゾール環の3位(または5位)における酸素 原子と、上記ペンジル基との連携構造を有する化合物が

有効であることも見いだした。そして、上記構造式に基づく本発明の一実施例の構成においては、R1はn-ブロビル基である。また、本発明の他の実施例においては、R1はn-ブチル基である。さらに、他の実施例においては、R2はメチル基である。さらに、他の実施例においては、R2は2、2、2-トリフルオロエチル基である。さらに、他の実施例においては、Aはエトキシカルボニルメチレンオキシ基である。さらに、他の実施例においては、Aはジメチルアミノカルボニルオキシ基である。さらに、他の実施例においては、Aはジメチルアミノカルボニルオキシ 10メチレン基である。さらに、他の実施例においては、Aは2-ヒドロキシエトキシ基である。さらに、他の実施例においては、R4は2-カルボキシー3、6-ジクロロペンゾイルアミノ基である。さらに、他の実施例においては、R4は2-カルボペンゾイルアミノ基である。

さらに、他の実施例においては、R4は2-(テトラゾールー5-イル)フェニル基である。

【0005】また、本発明において特に好ましい化合物は下記構造式 [化21]、 [化22] により示されるものである。

【化21】

【化22】

30 さらに、本発明によれば、以下に示す手順により上配構造式 (I) の化合物を作成することが可能になる。すなわち、まず構造式 (II) [化23]で示されるアルキル3-オキソアルカノエートと、構造式 (III) [化24]で示される1、3-ジケトンとを作成する。 【化23】

構造式 (II)

式中、R1は上記のとおりであり、R10は低級アルキル 40 基、好ましくはメチルまたはエチルである。

【化24】

構造式(III)

式中、R1、R¹ および q は上配のとおりである。これ らの構造式 (II) および (III) の化合物はクライ ゼン反応あるいはメルドラム (Meldrum) 酸を用 いる方法等の通常の方法によって作成することができ 50 る。さらに、この種の化合物に関連する作成方法につい

ては、以下に示す参考文献にも記載されている。 すなわち、 該文献例としては、

OIKAWA Y., SUGANO K., YONEMITSU O., J. Org. Chem., 1978, 43(10), 2087-88WIERENGA W., SUKULNICK H.I.; J. Org. Chem., 1979, 44, 310; HOUGHTON R., LAPHAM D., SYNTHESIS, 1982, 6, 451-2; BRAM G., VILKAS M., Bull. Soc. Chim. France, 1964(5), 945-51; BALYAKINA M.V., ZHDANOVICH E.S., PREOBRAZHENSKII N.A., Tr. Vses. Nauchn. Issled. Vitamin Inst., 1961, 7, 8-16; RENARD M., MAQUINAY A., Bull. Soc. Chim. Belg., 19 10 46, 55, 98-105; BRUCE P.W., COOVER H.W., J. Am. Chem. Soc., 1944, 66, 2092-94, およびをBY C.J., HAUSER C.R., J. Am. Chem. Soc., 1957, 79, 723-5 が挙げら

[0006] 次いで、上記構造式 (II) または (II) の化合物の下記構造式 (IV) [化25] の化合物によるペンジル化をおこなう。

【化25】

構造式 (V)

この構造式 (V) または (V I) の化合物はまた下記構 造式 (V I I) [化27] のアルデヒドと、

【化27】

構造式(VII)

上配構造式 (II) または (III) の化合物との縮合 反応、およびそれに続く触媒による水素添加によっても 得られる。なお、酸水素添加は、例えば、ラネーニッケル存在下、アルコール等の溶媒中において、加圧下あるいは、構造式内の置換基によっては、常圧下により行われる。さらに、酸構造式 (V) または (VI) の化合物 に関連する作成方法は以下の文献に配載されている。酸 文献例としては、

DURGESHWARI P., CHAUDHURY N.D., J. Ind. Chem. So c., 1962, 39, 735-6; HEINZ P., KREGLEWSKI A., J. Pr akt. Chem., 1963, 21(3-4), 186-197; ZAUGG H.E., DUN NIGAN D.A., MICHAELS R.J., SWETT L.R., J. Org. Che m., 1961, 26,644-51; KAGAN H.B., HENG SUEN Y., Bul 50

構造式(IV)

酸反応はアセトン中炭酸ナトリウムあるいはカリウム存在下、アルコール中ナトリウムあるいはカリウムアルコラート存在下、あるいはテトラヒドロフラン、ジオキサンまたはジメチルホルムアミド等の溶媒中水素化ナトリウムあるいはリチウム存在下、50万至100℃の条件で、あるいは、文献(SUNG-BUNY00, KYU YANG YI, Bull, Korean Chem. Soc., 1989, 10(1), 112)に従う、1当量のリチウムクロライドあるいはプロマイドと2当量のジイソプロピルエチルアミンとの存在下、遺液するテトラヒドロフラン中においておこなわれ、それぞれ下記構造式(V)または(VI)[化26]の化合物を得る。【化26】

標造式 (VI)

1. Soc. Chim. France, 1966(6), 1819-22;RATHKE M. W., DEITCH R., Tetrahedron Lett., 1971(31), 2953-30 6;BORRIES KUBEL, Liebigs Ann. Chem., 1980, 1392-14 01;MARQUET J., MORENO-MANAS M., Chem. Lett., 1981, 2, 173-6;IOFFE T., POPOV E.M., VATSURO K.V.,TULIK OVA E.K., KABACHNIK M.I., Tetrahedron, 1962, 18, 9 23-940; およびSHEPHERD T.M., Chem. Ind. (London), 1970, 17, 567が挙げられる。

【0007】なお、上配構造式(IV)において、慢換基Wはハロゲン原子、好ましくは塩素または臭素である。また、同構造式(IV)において、置換基Vは二トロ基でもよく、この場合の該構造式(IV)の誘導体としては市販のものを使用することができる。また、該置換基VはCOOR11(R11は低級アルキルまたはベンジル基)でもよく、この場合、該構造式(IV)の誘導体は文献(JULIA M., CHASTRETTE F.,Bull. Soc. Chim. France, 1962(2), 2247)に基づいて市販のpーメチル安息香酸をNークロロスクシンイミドあるいはジプロモエタン中で塩素化あるいは臭素化して得ることができる。また、該置換基Vは[化28]に示す基でもよく、

【化28】

R.coc

(式中、R12は低級アルキルまたはベンジル基である) この場合、上記構造式 (IV) の化合物は以下の手順で得られる。すなわち、p-プロモトルエンのマグネシウム化合物と構造式 [化29] の化合物とを反応して下記構造式 [化30] の化合物を得、

【化29】

【化30】

さらに、該構造式 [化30] の化合物を加水分解して構造式 [化31] の化合物得る。

【化31】

該3段階の反応については、文献 (MEYERS A. I., MIERL ICH E.D., J. Am. Chem. Soc., 1975, 97, 7383)に詳述されている。さらに、上配構造式 [化30] の酸は構造 30式R12OH (R12は上記と同じ) のアルコールによりエステル化される。その後、該生成物をNークロロスクシンイミドあるいはNープロモスクシンイミドにより四塩化炭素あるいはジプロモエタン中で塩素化あるいは臭素化して、構造式 (IV) の化合物を得る。さらに、該化合物においては置換基Vは [化32] に示されるものである。

【化32】

さらに、該置換基Vは[化33]に示されるものでもよく、

【化33】

この場合、上記構造式 (IV) の化合物は以下の出順で得られる。

【0008】 すなわち、上述のようにして得た [化3 50

4] で示す化合物を酸クロライド (チオニルクロライド

またはオキシ塩化リンとの反応で得られる)とアンモニアとの反応により第一級アミドに変換し、

【化34】

さらに、該アミドを、ジメデルホルムアミド中のオキシ 10 塩化リンによる処理、または無溶媒でのチオニルクロラ イドによる処理で [化35] で示すニトリル誘導体に変 換する。

【化35】

その後、得られたニトリル誘導体を上記エステルの場合 と同じ条件で臭素化または塩素化して構造式 (IV) の 20 化合物を得る。したがって、この場合の置換基Vは [化 36]で示すものである。

【化36】

さらに、該置換基Vは [化37] で示すものでもよい。 【化37】

この場合、 [化38] で示す化合物を、市販の2-二トロピフェニルを

【化38】

文献 (CA: 70(25): 114837d, および CA: 69(2): 370 40 4t) に記載の方法に従ってクロロメチル化することにより作成して、上記構造式 (IV) の化合物を得る。したがって、この場合の置換基Vは [化39] に示すものである。

【化39】

さらに、該置換基Vは [化40] で示すものでもよい。 【化40】



(式中、R12は低級アルキルまたはベンジル基である。) この場合、対応する構造式 (IV) の化合物は以下の手順で得られる。まず、 [化41] で示す化合物を出発原料に用いる。

【化41】

酸化合物の作成方法は文献 (FISSELMANN H., HABITCH H., Ger. Offen.1,092,929 (1960); CA: 57: 5894g) に詳述されている。

[0009] そして、 [化42] に示す化合物は 【化42】

上記 [化41] の化合物を構造式R12OH (R12は上記と同じ) のアルコールにより通常の方法に従ってエステル化することによって得られる。さらに、上記最終化合物をN-クロロスクシンイミドあるいはN-プロモスクシンイミドにより四塩化炭素あるいはジプロモエタン中で処理し、構造式 (IV) の化合物を得る。したがって、この場合の置換基Vは [化43] で示すものであ 30 る。

【化43】

(式中、R12は上記と同じである。) さらに、該置換基 Vは [化44] で示されるものでもよい。

【化44】

この場合、対応する構造式 (IV) の化合物は以下の手順で作成される。まず、出発原料として3-(p-メチルフェニル) ーチオフェンー2-カルポン酸を用いる。該化合物の作成方法については上記の如くである。該化合物のアミドはチオニルクロライド、次いで、アンモニアにより処理することによって得られる。次いで、該アミド化合物をチオニルクロライドまたはオキシ塩化リンによって無溶媒またはジメチルホルムアミド中において脱水して [化45] で示す化合物を得る。

【化45】



22

その後、このニトリル化合物をN-クロロスクシンイミドあるいはN-プロモスクシンイミドにより四塩化炭素あるいはジプロモエタン中でハロゲン化して構造式(IV)の化合物を得る。したがって、この場合の置換基V10は[化46]で示すものである。

【化46】

さらに、該置換基Vは [化47] で示すものでもよい。 【化47】

この場合、対応する構造式(IV)の化合物は以下の手順により合成される。まず、出発原料として[化48]で示す4-クロロブチロフェノンを用いる。

【化48】

[0010] 該化合物の作成方法については文献(1959年5月15日の特許BE577、977号およびCA:54、4629C)に詳述されている。そして、該化合物をオキシ塩化リンおよびジメチルホルムアミドにより、文献 (VOLODINA M.A., TETENT'EV A.P., KUDRYAS HOVA V.A., KABOSHINA L.N., Khim. Geterosikl. Soedim, 1967, 5-8) の方法にしたがって処理することにより [化49] の化合物を得る。

(化49)

次いで、上配生成物を硫化ナトリウムにより、遺流する テトラヒドロフラン中で反応させて [化50] の誘導体 40 を得る。

【化50】

その後、該誘導体を2段階の反応により、該アルデヒド およびヒドロキシルアミンから生成されるオキシム体の 脱水反応をおこなって、対応するニトリル誘導体に変換 する。この脱水反応は、例えば無水酢酸を用いて行うこ 50 とができ、得られるニトリル誘導体は[化51]の構造

を有する。 【化 5 1】

その後、該ニトリル誘導体を四塩化炭素中において臭素 により処理して芳香族化し、さらに、テトラヒドロフラ ン中でターシャリプチル化カリウムにより処理して【化 52】の化合物を得る。

【化52】

次いで、該化合物をN-クロロスクシンイミドあるいは N-プロモスクシンイミドにより四塩化炭素あるいはジ プロモエタン中で塩素化あるいは臭素化して構造式 (I V) の化合物を得る。したがって、この場合の置換基V は [化53] で示すものである。

【化53】

さらに、核置換基Vは[化54]で示されるものでもよい。

【化54】

(式中、R12は上記と同じである。) この場合、対応する構造式 (IV) の化合物は [化55] の構造式の化合物から作成される。

【化55]

【0011】すなわち、通常の方法にしたがって、該化合物のニトリル基を加水分解し、さらに、得られる酸を 40 エステル化するか、あるいは、通常知られる方法により 該ニトリル基を直接エステル基に変換する。次いで、得られた生成物をNークロロスクシンイミドあるいはNープロモスクシンイミドにより四塩化炭素あるいはジブロモエタン中で塩素化あるいは臭素化する。この場合、対応する化合物の構造式(V) および(VI)においては、R1、R10、R'および qは上配と同じであり、また Vは構造式(IV)に従う。また、該構造式(V) および(VI)の誘導体は、Vが2ーアルコキシカルボニル、2ーシアノフェニル、2ーニトロフェニル、アルコ 50

24

キシカルポニルチオフェンまたはシアノチオフェンの場 合にそれぞれ対応して定まり、そのそれぞれが新規の合 成中間体として本発明の特許請求の範囲に該当する。ま た、前記構造式 (VII) の化合物については、やはり Vは構造式 (IV) に従うが、関連する縮合反応は該V が水素添加の影響されない官能基である場合にのみ有効 である。すなわち、いくつかの場合において、これらア ルデヒド体が通常知られる方法によって該構造式(I V) の誘導体から作成される。その方法は、例えば、ソ 10 メレット (Sommelet) 反応 (Bull. Soc. Chim. France, 1918, [4] 23, 95 参照) またはニトロプロバ ン反応 (Organic Synthesis Collec., vol. IV, 932 参 照)などが挙げられる。また、構造式(V I I I) : H2N -NH-R2 (R2は上記と同じ) のヒドラジンは上記構 造式 (V) の化合物と還流アルコール中において反応 し、[化56] の構造式 (IX) で示す化合物が得られ る。

【化56】

構造式(IX)

(式中、R1、R2およびVは上記の通りである。) 抜構 造式 (IX) の化合物は新規の合成中間体であり、それ 自体を特許請求の範囲とする。

【0012】次いで、該構造式(IX)の化合物のアルキル化を構造式(X): Z-R3(Zは塩素、臭素またはヨウ素であり、またR3は上配と同じである)の誘導体を用いて、アセトン、ブタンー2ーオンあるいはジメチルホルムアミド等の溶媒中において炭酸ナトリウムあるいは炭酸カリウムの等の塩基の存在下、あるいは、アルコール中においてナトリウムあるいはカリウムアルコラートの存在下、さらにまた、テトラヒドロフラン中において水素かナトリウムあるいは水素かリチウムの存在下でおこなって、構造式(XI)[化57]の化合物を得る。

【化57】

構造式(XI) (式中、R1、R2、R3およびVは上記と同じであ

る。) 上記の反応と同様に、構造式 (VIII) のヒド ラジンはまた構造式(VIの化合物と、例えば、還流ア ルコール中において反応して下記構造式(X I I)およ*

構造式(XII)

(式中、R1、R2、R'、 q および V 上配と同じであ る。) 上記混合体をシリカゲルクロマトグラフ処理する ことにより、一方の構造式(X I I)の化合物を単離す ることができる。また、この単離方法としては再結晶あ るいは他の通常知られる方法を用いることが可能であ※ *び(XII') の化合物の混合体が生成する。 【化58】

構造式(XII')

※る。また、該構造式 (X I I) の化合物の作成方法とし ては次のものがある。構造式(V I)の化合物をヒドラ ジンの水和物と同条件で処理して構造式(XIII) [化59] の化合物をまず作成しする。 【化59】

構造式(XIII)

(式中、R1、R'、qおよびVは上記と同じである) 次いで、眩構造式(XIII)の化合物をDBU(1、 8-ジアザビシクロ [5.4.0] ウンデカー7-エ ン) の存在下、例えば、アセトンまたはアセトニトリル 中で構造式 (X I V) : Z - R2 (Z は塩素、臭素また アルキル化し、構造式 (X I I) および (X I I') の 化合物の混合体を得る。さらに、該構造式(XII)の 化合物は上記と同様の方法で単離することができる。

【0014】この2番目の方法は特に上記R2が低級ア ルキル基である場合に有利である。それは、該反応方法 により構造式 (XII) の化合物が構造式 (XII') の化合物に比して多く得られることが可能だからであ る。また、構造式(XII)におけるR'が水素原子で ある化合物は以下に示す2段階の反応により得られる。 すなわち、まず構造式(XII)においてR'が低級ア ルキル基の化合物を三臭化ホウ素により処理して構造式 (XV) [化60] の臭素化した誘導体を得る。

【化60】

構造式 (XV)

(式中、R1、R2、qおよびVは上配と同じである。) 次いで、該構造式(X V)の臭素化した誘導体を炭酸カ リウムあるいはナトリウムとともに還流するジオキサン と水の混合液中で処理してR'が水素原子である構造式 (XII) の化合物を得る。また、上記置換基Vが二ト はヨウ素、またR2は上記と同じ)の化合物と反応して 30 ロ基である構造式 $(X\ I)$ または $(X\ I\ I)$ の誘導体は 触媒による水素添加、例えばラネーニッケル存在下、ア ルコール溶媒中、大気圧あるいは加圧下でをおこなうこ とができ、その場合、R4がアミノ基でAが- (CH2) q-OR' またはOR3 (R'、R3およびqは上配と同 じ) である構造式 (I) の化合物を対応して得ることが できる。また、該誘導体を適当に置換した無水フタル酸 と反応することによりR4が [化 6 1] で示す基である 構造式(I)の化合物を得ることができる。

【化61】

(式中、XおよびYは上記と同じであり、Aは-(CH 2) q-OR' またはOR3であり、さらにq、R' およ びR3は上記と同じである。)また、骸化合物をさらに エステル化すれば [化62] に示す化合物を得ることが できる。

50 【化62】

同様に、適当に置換したオルソスルホ安息香酸の環状酸無水物を上配アミノ化合物と反応することにより [化63] で示されるR4を有する構造式 (I) の化合物が得られる。

【化63]

[0014] 同様に、N-(トリフルオロメチルスルホニル) アンスラニル酸クロライド(核化合物の作成方法 20 については、文献: CA 96 (13), 1036512; および CA 97(7), 55500w に見られる) を上記アミノ化合物と反応することにより [化64] で示されるR4を有する構造式(1)の化合物が得られる。

【化64】

(式中、Aは一(CH2) q-OR' またはOR3であり、さらにq、R' およびR3は上記定義に従う。)また、上配置換基Vが一COOR11である構造式(XI)または(XII)の化合物は酸性媒体または塩基性媒体中において加水分解することができ、またR11がベンジル基の場合他のエステル基に影響なく水素添加をおこなうことができ、対応するR4が一COOHでAが一(CH2) q-OR' またはOR3 (q、R' およびR3は上記と同じ)である構造式(I)の化合物を得ることができる。 酸化合物はチオニルクロライド等により処理して酸クロライドに変換するか、またはエチルクロロホルメイト等により処理して混合酸無水物に変換された後、構造式[化66]のアンスラニル酸と反応して[化65]で示されるR4を有する構造式(I)の化合物となる。 【化65]

(式中、Aは- (CH2) q-OR' またはOR3であ 50

28

り、さらに q、R'およびR3は上記と同じである。) 【化 6 6】

(式中、X、Y、およびR9は上記と同じである。) 同様にして、上記置換基Vが [化67] で示される基 【化67】

(ただし、この場合 R12はペンジル基)を有する構造式 (XI) または (XII) の化合物を加水分解、あるいはパラジウムーチャコール等の触媒の存在下水素添加処理することにより R4が [化68] で示される基である構造式 (I) の化合物が得られる。

【化68】

(式中、Aは- (CH2) q-OR' またはOR3であり、さらにq、R' およびR3は上記と同じである。) 【0015】また、[化69]で示される置換基Vを有する構造式(XI)または(XII)

の化合物を1当量の窒化ナトリウムとジメチルホルムアミド等の溶媒中で塩化アンモニウム等のアンモニウム塩の存在下反応させるか、またはトリアルキルチンナイトライド(窒化三アルキルスズ)と還流トルエン中において反応し、次いでテトラヒドロフラン中で塩酸ガスと反応させることによりR4が[化70]である構造式(I)の化合物を得ることができる。

(化70)

(式中、Aはー (CH2) q-OR またはOR3であり、さらにq、R およびR3は上配と同じである。) また、 [K71] で示される置換基Vを有する構造式 (XI) または (XII)

【化71】

る。

の化合物は触媒による水素添加、例えばラネーニッケル 存在下、アルコール溶媒中、大気圧あるいは加圧下でを おこなうことができ、その場合、R4が [化72] で示 される基である構造式(I)の化合物が得られる。

【化72】



(式中、Aは- (CH2) q-OR' またはOR3であ り、さらにq、R'およびR3は上配と同じである。) 次いで、該生成物をトリフルオロメタンスルホニルクロ ライドとクロロホルムまたはトルエン等の密媒中におい てトリエチルアミンまたはピリジン等の塩基性物質の存 在下反応させることにより、R4が[化73]である構 造式 (I) の化合物が得られる。(式中、Aは-(CH 2) q-OR' またはOR3であり、さらにq、R' およ **びR3は上記定義に従う。)また、[化74]で示され** る置換基Vを有する構造式(XI)または(XII) 【化74】

の化合物をトリアルキルチンナイトライドと還流トルエ ン中において反応し、次いでテトラヒドロフラン中で塩 酸ガスと反応させることによりR4が [化75] である 構造式(I)の化合物を得ることができる。

【化75】



り、さらにq、R'およびR3は上記定義に従う。) 【0016】さらに、上記置換基Vが[化76]で示さ れる基

【化76】

(ただし、この場合R12はベンジル基)を有する構造式 (XI) または (XII) の化合物を加水分解、あるい 理することによりR4が [化77] である構造式(I) の化合物が得られる。

[化77]

(式中、Aは一 (CH2) q-OR' またはOR3であ り、さらに q、 R′ および R3は上配と同じである。) また、置換基AがCH2OHである構造式(I)の化合 物は二酸化マンガン等の穏やかな酸化剤によりクロロホ ルム等の溶媒中で酸化されて、該AがCHO基である構

造式 (I) の化合物となる。さらに、酸生成物は通常知 られる方法により、アルコールまたはジオールとともに パラトルエンスルホン酸の存在下加熱することにより対 応するアセタールまたはジオキソランとすることができ る。 (関連文献例: Synthesis, 1981, 501)また、骸ア ルデヒド化合物あるいは直接上配アルコール化合物をは げしい酸化剤、例えば過マンガン酸カリウム等により処 理することによってAがCO2H基である構造式(I) の化合物を得ることもできる。さらに、このAがCO2 10 Hである構造式(1)の化合物を通常の方法でエステル 化することによりAがCO2R'(R'は低級アルキル 基)である構造式 (I) の化合物が得られる。また、A がCO2Hである構造式(I)の化合物は、とくに他の 置換基を保護した後に必要がある場合、いくつかの反応 段階をへて、対応する酸クロライド、さらにその後、ア ンモニアあるいは構造式HNR', R',, (K,, お よびR'''は上記定義に従う)のアミンと反応してA がCONR', R', である構造式(I)の化合物と なる。特に、該AがCONH2である構造式(I)の化

20 合物はチオニルクロライドあるいはオキシ塩化リン等の 処理によりAがCNである構造式(I)の化合物とな

30

【0017】また、Aが (CH2) qOR' (R'は低級 アルキルでQは1乃至5の整数)である構造式(I)の 化合物は、特に他の置換基の保護あるいは保護除去の段 階を経た後に必要であれば、クロロホルム中において三 臭化ホウ素により処理されて、Aが(CH2)qBrであ る構造式(I)の化合物となる。さらに骸Aが(CH 2) qBrである構造式(I)の化合物はシアン化ナトリ (式中、Aは一 (CH2) q-OR' またはOR3であ 30 ウムあるいはシアン化カリウムによりアルコール、アル コール-水混合液、ジメチルスルホキシドまたはアセト ニトリル等の溶媒中で処理されてAが(CH2)qCNで ある構造式(I)の化合物となる。また、構造式HN R'', R'', (K', およびK', は下配ら回じ) のアミンで処理されると、Aが (CH2) qNR'' R''' である構造式 (I) の化合物が得られる。さら に、構造式HS-R'(R'は上配と同じ)のチオール で処理されるとAが(CH2)qS-R'である構造式 (I) の誘導体が得られる。さらに、Aが (CH2) qC はパラジウムーチャコール等の触媒の存在下水素添加処 40 Nである構造式 (I) の化合物は通常のニトリル加水分 解の方法によって加水分解処理されてAが(CH2)qC O2Hである構造式(I)の化合物に変換される。さら に、該酸化合物は通常の方法によりエステル化あるいは アミド化されて、Aが (CH2) qCO2R' (R'は低 級アルキル、qは1乃至5の整数) あるいは (CH2) q - CONR'' R''' である構造式 (I) の化合物と

> 【0018】また、Aが (CH2) qL (Lはハロゲン原 子であり、aは1乃至5の整数)である構造式(Ⅰ)の 50 化合物は、Aが (CH2) qOHである構造式 (I) の誘

導体をチオニルクロライド、オキシ塩化リンまたは三臭 化リン等のハロゲン化剤によって処理することにより得 らわる。

【0019】また、酸R4が上配の反応に適応できない 置換基である場合は、上記構造式(XII)の誘導体が 変わりに用いられ、この際、置換基Vは上記の方法に基 づいてR4に変換される。また、上配構造式(I)の化 合物のいくつかについて、とくに薬物として適用でき る、付加塩を得ることが可能である。とりわけ、上記R 2、R4またはAが酸基を含む場合、そのナトリウム、カ 10 リウム、カルシウム、ジシクロヘキシルアミン等のアミ ンあるいはリジン等のアミノ酸との塩がその例として挙 げられる。また、該AまたはR4がアミン基を含む場 合、その塩酸塩、メタンスルホン酸塩、酢酸塩、マレイ ン酸塩、コハク酸塩、フマル酸塩、硫酸塩、乳酸塩また はクエン酸塩等の鉱酸塩あるいは有機酸塩も該付加塩に 含まれる。該本発明による新規化合物はアンギオテンシ ン11受容体アンタゴニストとして、優れた薬理作用を 示し、心臓血管にかかわる疾患、特に、高血圧および心 不全の治療に適用できる。したがって、本発明は上記構 造式 (I) の化合物少なくとも1種あるいは薬物として 適用可能な該化合物の付加塩の少なくとも1種の薬理作 用的に有効な量から成る薬剤を含む薬物組成物にも関す る。該組成物は経口、直腸、非経口、経皮あるいは経眼 投与が可能である。さらに、該組成物は人体用薬剤とし て固形または液状のいずれの状態、例えば、錠剤、ゼラ チンカプセル、顆粒状、座薬、注射用、経皮投与用およ び目薬として適用でき、その場合、それらの薬剤形態は **通常の方法により作成できる。また、該組成物、すなわ** ち、上記構造式 (I) の化合物少なくとも1種あるいは 30 薬物として適用可能な該化合物の付加塩の少なくとも1 種の薬理作用的に有効な量から成る薬剤は通常これらの 薬物組成物に用いるタルク、アラピアゴム、乳頭、ステ アリン酸マグネシウム、ポリビドン、セルロース誘導 体、ココアバター、半合成グリセリド、水性または非水 性ピヒクル、動物性脂肪あるいは植物繊維、グリコー ル、種々の混潤剤、分散財または乳化剤、シリカゲル、 重合体または共重合体、防腐剤、芳香剤および発色剤等 の結合剤と混合することができる。また、本発明はアン ギオテンシン [] 受容体のアンタゴニストとして作用す る薬物組成物に関し、該組成物は心臓血管にかかわる疾 患、特に、高血圧および心不全の治療に有効であり、さ らに、上記構造式 (I) の化合物少なくとも1種あるい は薬物として適用可能な骸化合物の付加塩の少なくとも 1種の薬理作用的に有効な量から成る。また、該組成物 は薬物に適用可能な結合剤、ビヒクルまたはキャリヤと 混合することができる。

【0020】また、その使用量は投与形態および病状に よりことなる。例えば、体重60内至70kgの成人の

00mg、また、1日1回あるいはそれ以上の非経口投 与で0、01内至50mgである。さらに、本発明は上 記構造式 (I) の化合物少なくとも1種あるいは薬物と して適用可能な該化合物の付加塩の少なくとも1種の薬 理作用的に有効な量を薬物に適用可能な結合剤、ビヒク ルまたはキャリヤと混合することより成る薬物組成物の 作成方法に関する。該薬物組成物の特徴的な例として は、有効成分を1内至400mg含むゼラチンカプセル あるいは錠剤、また、該有効成分を0、01内至50m g含む注射可能薬剤が挙げられる。さらに、本発明は上 記構造式 (I) の化合物少なくとも1種あるいは薬物と して適用可能な該化合物の付加塩の少なくとも1種の有 効量を哺乳動物に投与することより成る哺乳動物の治療 法に関する。該動物治療において1日当たりの可能な投

与量は体重1kgにつき1内至100mgである。さら に、本発明の特徴および利点は以下に示す実施例によ

り、より明らかとなるが、本発明はこれら実施例に限定

32

[0021]

【実施例】実施例1

されるものではない。

エチル3-オキソヘプタノエート

構造式 (II): R1=n-プチル、R10=エチル 70gのメルドラム酸 (Meldrum's aci d) を200mlのメチレンクロライドに78.5ml のピリジン存在か溶解した後、酸混合液を0℃に冷却 し、この温度で64、5gのパレロイルクロライドを満 下する。滴下が完了した時点で、該混合液を室温で攪弁 しながら2時間放置する。その後、該溶液を塩酸の希釈 液で洗浄し、硫酸マグネシウムにより乾燥する。さらに 減圧でエパポレーションをおこない、110gのオイル 状物質を得る。この物質はそのまま次の反応段階に用い る。すなわち、該オイル状物質を400mlの無水エタ ノールに溶かし、この混液を2時間還流して、一晩室温 で放置する。その後、エタノールを減圧エパポレーショ ンにより除去し、残ったオイル状物質を減圧蒸留して、 沸点20mHg、115-120℃の液状のエチル3-オキソヘプタノエート63.3gを得る。

【0022】 実施例2

エチル3ーオキソヘキサノエート

構造式 (II): R1=n-プロピル、R10=エチル 上記実施例1と同手順で作成する。

液状物質 (沸点:20mHg、95-100℃)

[0024] 実施例3

エチル2-(4-ニトロペンジル)-3-オキソヘプタ ノエート

構造式 (V): R1=n-プチル、R10=エチル、V= NO₂

57.3gのエチル3-オキソへプタノエートを300 mlのエタノールに溶解する。次いで、50mlのエタ 場合、1日1回あるいはそれ以上の経口投与で1内至4 50 ノールに7、7gのナトリウムを加えて作成したナトリ

ウムエチラートの溶液を上記溶液に加え、該混合液を室 温で20分攪拌する。その後、72gの4-二トロペン ジルプロマイドを摘下により加え、室温でさらに2時間 攪拌し、次いで、2時間還流する。その後、エタノール をエパポレーションにより除去し、残渣に水を加え、さ らにクロロホルムにより抽出する。この有機層を硫酸マ グネシウムにより乾燥し、減圧で濃縮する。次いで、得 られたオイル状物質にエーテルおよびペンタンを加え、 析出した結晶をろ別し、ジベンジル誘導体(融点:13 5℃)を除去する。その後、母液を120℃で減圧濃縮 10 ドおよび0.5gのペンソイルパーオキサイドの存在下 し、出発原料である無置換ケトエステルを除去して、6 9. 2gのオイル状のエチル2- (4-ニトロペンジ ル) -3-オキソヘプタノエートを得る。また、該生成 物はそのまま次の反応段階に用いる。

【0025】実施例4

エチル2-(4-ニトロペンジル)-3-オキソヘキサ ノエート

構造式 (V): R1=n-プロピル、R10=エチル、V =NO2

上記実施例3と同手順で作成する。この場合、出発原料 20 は実施例2において作成したエチル3-オキソヘキサノ エートを用いる。オイル状物質であり、そのまま次の反 広段階に使用。

【0026】実施例5

エチル2-(2'-メトキシカルポニルピフェニルー4 -イル) -メチルー3-オキソヘプタノエート

構造式(V): R1=n-ブチル、R10=エチル、V= [化78]

【化78]

上記実施例3と同手順で作成する。この場合、出発原料 は実施例1において作成したエチル3-オキソヘプタノ エートとメチル (4' -プロモメチルピフェニルー2-イル)カルポキシレートを用いる。オイル状物質であ り、そのまま次の反応段階に使用。

メチル (4' -プロモメチルピフェニルー2-イル) カ ルポキシレートの作成方法

(A) メチル (4' -メチルピフェニルー2-イル) カ 40 ルポキシレート

15mlのアセチルクロライドを0℃に冷した300m 1のメタノールに加える。核混合液をこの温度で10分 攪拌した後、15gの(4'-メチルピフェニルー2-イル) カルボン酸 (文献: MEYERS A.I., MIHELICH E. D., J. Am. Chem. Soc., 1975, 97(25), 7383 に基づい て (4-メチルフェニル) マグネシウムプロマイドと2 (2-メトキシフェニル)4、4-ジメチルー1、3 - オキサゾリジンとの反応により作成)を加える。次い で、該混合液を4時間還流し、溶媒をエパポレーション 50 を30分攪拌し、析出する結晶をろ別し、さらにエーテ

により除去して、16gのメチル(4'-メチルピフェ

ニルー2-イル)カルポキシレートをオイル状物質とし て得る。また、酸生成物はそのまま次の反応段階に使用 する.

(B) メチル (4' - プロモメチルピフェニルー2-イ ル) カルボキシレート

方法(A)により作成した16gのメチル(4'-メチ ルピフェニルー2-イル) カルポキシレートを120m 1の四塩化炭素に12、6gのN-プロモスクシンイミ 溶解する。次いで、該混合液を6時間還流し、析出した 結晶をろ別する。さらに、残液を炭酸水素ナトリウム溶 液により洗浄し、次いでエパボレーション処理をおこな う。その後、残渣にエーテルを加えて溶かし、その溶液 をチャコールでろ過する。さらに、ろ液をエパポレーシ ョンして14.5gのメチル(4'-プロモメチルピフ ェニルー2-イル) カルポキシレートをオイル状物質と して得る。また、該生成物はそのまま次の反応段階に使 用する。

【0027】 実施例6

エチル2-(2'-シアノピフェニルー4-イル)メチ ルー3-オキソヘプタノエート

構造式 (V): R1=n-プチル、R10=エチル、V= [化79]

【化79】

実施例1で作成した30gのエチル3-オキソヘプタノ 30 エートを300mlのテトラヒドロフランに溶かす。次 いで、31.6gの4'-プロモエチルー2-シアノビ フェニルを40mlのN, N-ジイソプロピルアミンお よび10gの臭化リチウムとともに加える。次いで、該 混合液を15時間還流した後、減圧で濃縮する。その 後、氷水および塩酸希釈液を加えた後、酢酸エチルによ り抽出をおこなう。この有機層を水で洗い、乾燥した 後、エパポレーション処理する。さらに、その残渣を減 圧下130℃で加熱して残存するエチル3-オキソヘブ タノエートを除去する。その結果、41gのエチル2-(2'-シアノピフェニルー4-イル)メチルー3-オ キソヘプタノエートをオイル状物質として得る。また、 該生成物はそのまま次の反応段階に使用する。

4'-プロモメチルー2-シアノピフェニルの作成

(A) 4'-メチルー2-シアノピフェニル

実施例5の(A)により作成した18.5gの(4'-メチルピフェニルー2-イル) カルポン酸を60mlの チオニルクロライド中で2時間還流する。次いで、減圧 処理によってチオニルクロライドを除去し、残渣を水酸 化アンモニウムの28%溶液に注ぐ。その後、該混合液

ル洗浄および乾燥をおこなって、14.5gの (4'-メチルビフェニルー2-イル) カルボキシアミドの結晶 (融点:128℃) を得る。次いで、該結晶に50mlのチオニルクロライドを加え、3時間還流する。その後、反応液を減圧で濃縮し、9gの4'-メチルー2-シアノビフェニルの結晶(融点:45-46℃)を得る。

(B) 4' -プロモメチルー2-シアノピフェニル上記方法(A) により作成した7.9gの4' -メチルー2-シアノピフェニルを100m1の四塩化炭素に7.3gのN-プロモスクシンイミドおよび0.3gのペンゾイルパーオキサイドの存在下溶解する。次いで、該混合液を6時間還流し、折出する結晶をろ別し、残液を減圧で濃縮する。その後、エーテルにより残渣を再結晶して6.6gの4' -プロモメチルー2-シアノピフェニルの結晶(融点:115-118℃)を得る。

【0029】実施例7

1-メチルー3-n-プチルー4-(4-二トロペンジル)-5-ヒドロキシピラゾール

構造式 (IX): R1=n-プチル、R2=メチル、V= 20 NO2

上記実施例 3 において作成した 2 0 gのエチル 2 - (4 - ニトロペンジル) - 3 - オキソヘブタノエートを 1 5 0 m 1 のエタノールに溶かし、4 m 1 のメチルヒドラジンを加える。次いで、酸混合液を 6 時間還流する。その後、エタノールをエパポレーションにより除去し、残渣に水を加え酢酸エチルにより抽出をおこなう。この有機層を水酸化ナトリウムの希釈溶液で数回洗浄し、さらに、この混合液を二酸化イオウにより酸化し、クロロホルムにより抽出をおこなう。次いで、酸クロロホルムの 30 層を確酸マグネシウムにより乾燥し、減圧でエパポレーションする。その後、エーテルにより結晶を析出させる。さらに、結晶を 5 別し、酢酸エチルにより再結晶をおこなって、10.9 gの1-メチルー3-n-ブチルー4-(4-ニトロペンジル) - 5-ヒドロキシピラゾールの結晶(酸点:136℃)を得る。

【0029】 実施例8

1-メチルー3-n-プロピルー4-(4-ニトロベンジル)-5-ヒドロキシピラゾール

構造式 (IX): R1=n-プロピル、R2=メチル、V 40 =NO2

実施例7と同手順で作成する。この場合、実施例4において作成したエチル2- (4-二トロペンジル)-3-オキソヘキサノエートを出発原料として用いる。生成物は結晶状態であり、融点174℃である

【0030】実施例9

3-n-プロピルー4-(4-ニトロベンジル)-5-ヒドロキシピラゾール

構造式(IX):R1=n-プロピル、R2=H、V=N

実施例7と同手順で作成する。この場合、実施例4において作成したエチル2- (4-二トロペンジル)-3-オキソヘキサノエートを出発原料として用いる。生成物は結晶状態であり、融点196℃である

実施例10

- 2 - シアノピフェニルを 1 0 0 m 1 の四塩化炭素に 10 実施例 7 と同手順で作成する。この場合、エチルヒドラ 7.3 gのN - プロモスクシンイミドおよび 0.3 gの ジノアセテートを出発原料として用いる。生成物は結晶 ペンゾイルパーオキサイドの存在下溶解する。次いで、 状態であり、融点 134℃である

【0031】実施例11

1-(2、2、2-トリフルオロエチル)-3-n-プロビルー4-(4-ニトロペンジル)-5-ヒドロキシピラゾール

構造式 (IX): R1=n-プロピル、R2=CH2CF 3、V=NO2

実施例7と同手順で作成する。この場合、2、2、2-トリフルオロエチルヒドラジンを出発原料として用いる。生成物は結晶状態であり、融点160℃である

1-メチルー3-n-プチルー4-(2'-メトキシカルボニルピフェニルー4-イル)メチルー5-ヒドロキシピラゾール

構造式(I X): R1=n-プチル、R2=メチル、V= [化80]

【化80】

実施例7と同手順で作成する。この場合、実施例5において作成したエチル2-(2'-メトキシカルボニルピフェニルー4-イル)メチルー3-オキソヘブタノエートを出発原料として用いる。生成物は結晶状態であり、融点108℃である

【0032】実施例13

1-メチル-3-n-ブチル-4-(2'-シアノピフェニル-4-イル)メチル-5-ヒドロキシピラゾール 構造式(IX):R1=n-ブチル、R2=メチル、V= [化81]

【化81】

実施例7と同手順で作成する。この場合、実施例6において作成したエチル2- (2'-シアノビフェニルー4-イル)メチルー3-オキソヘブタノエートを出発原料として用いる。生成物は結晶状態であり、融点138℃ である

実施例14

エチル [1-メチルー3-n-プロピルー4-(4-ニ トロベンジル) ピラゾールー5-イル] オキシアセテー

構造式 (X I) : R1=n-プロピル、R2=メチル、R 3 = CH2CO2Et, V = NO2

実施例8において作成した22.4gの1-メチルー3 - n - プロピルー4 - (4 - ニトロペンジル) - 5 - ヒ ドロキシピラゾールを200mlのアセトンに溶かし、 8. 7gの炭酸ナトリウムと9. 2mlのエチルプロモ 10 = CH2CO2Et、V=[化82] アセテートとを加える。次いで、該混合液を5時間還流 し、溶媒を濃縮して乾燥する。その後、残渣に水を加え エーテルにより抽出する。該有機層を硫酸マグネシウム により乾燥し、エパポレーションして溶媒を除去する。 得られる残渣にイソプロピルエーテルを加え、結晶をろ 別して、9gのエチル [1-メチルー3-n-プロピル ー4- (4-ニトロペンジル) -5-オキソピラゾール -2-イル] アセテート (融点:62℃) を得る。上記 の母液をさらに濃縮し、得られるオイル状物質をメチレ ンクロライド/アセトン90:10の溶出液によるシリ 20 ル] オキシアセテート カゲルクロマトグラフにかけて10gのエチル [1-メ チルー3-n-プロピルー4-(4-ニトロペンジル) ピラゾールー5-イル]オキシセテートの結晶(融点: 60-61℃) を得る。

【0033】実施例15

エチル [1-メチルー3-n-プチルー4-(4-ニト ロベンジル) ピラゾールー5-イル] オキシアセテート 構造式 (X I) : R1=n-プチル、R2=メチル、R3 =CH2CO2Et.V=NO2

実施例14と同手順で作成する。生成物は結晶状態であ 30 り、融点68℃である

実施例16

エチル [3-n-プロピルー4-(4-ニトロベンジ ル) ピラゾールー5-イル] オキシアセテート

構造式(X I) : R1=n-プロビル、R2=H、R3= CH2CO2E t, V=NO2

実施例14と同手順で作成する。 生成物は結晶状態であ り、融点116℃である

実施例17

トロベンジル) ピラゾールー5-イル] オキシアセテー

構造式 (X I) : R1= n - プロピル、R2=メチル、R 3=CH2CO2Me, V=NO2

実施例14と同手順で作成する。生成物は結晶状態であ り、融点58℃である

実施例18

メチル [1-(2、2、2-トリフルオロエチル)-3 -n-プロピルー4- (4-ニトロベンジル) ピラゾー ルー5-イル] オキシアセテート

38

構造式 (XI):R1=n-プロピル、R2=CH2CF 3, R3=CH2CO2Me. V = NO2

実施例14と同手順で作成する。生成物は結晶状態であ り、融点73℃である

【0034】実施例19

エチル [1-メチルー3-n-プチルー4-(2'-メ トキシカルポニルピフェニルー4ーイル)メチルピラゾ ールー5-イル] オキシアセテート

機造式 (X I): R1=n-プチル、R2=メチル、R3

(化82)



実施例14と同手順で作成する。オイル状物質であり、 そのまま次の反応段階に使用する。

実施例20

エチル [1-メチルー3-n-プチルー4-(2'ーシ アノピフェニルー4ーイル)メチルピラゾールー5ーイ

構造式 (X I) : R1=n-プチル、R2=メチル、R3 =CH2CO2E t、V=[化83]

【化83】



実施例14と同手順で作成する。オイル状物質であり、 そのまま次の反応段階に使用する。

実施例21

エチル [1-メチルー3-n-プチルー4-(4-アミ ノベンジル) ピラゾールー5 - イル] オキシアセテート 構造式(I):R1=n-ブチル、R2=メチル、R3= CH2CO2E t, R4=NH2, A=OR3

実施例15で作成した3.4gのエチル [1-メチルー 3-n-プチルー4-(4-ニトロペンジル)ピラゾー ルー5-イル] オキシアセテートを50mlの無水エタ ノールに500mgのラネーニッケル存在下溶解する。 次いで、該混合液を大気圧下室温で水素添加し、水素の 吸収がなくなった時点で触媒をろ別し、エタノールをエ メチル [1-メチルー3-n-プロピルー4-(4-ニ 40 パポレーションにより除去する。次いで、残渣にベンタンを加え、2.9gのエチル [1-メチルー3-n-プ チルー4-(4-アミノベンジル)ピラゾールー5-イ ル] オキシアセテートの結晶 (融点:65℃) を得る。

【0036】実施例22

エチル [1-メチルー3-n-プロピルー4-(4-ア ミノベンジル) ピラゾールー5-イル] オキシアセテー

構造式 (I) : R1=n-プロピル、R2=メチル、R3 =CH2CO2Et, R4=NH2, A=OR3

50 実施例21と同手順で作成する。生成物は結晶状態であ

り、融点103℃である

実施例23

メチル [1-メチルー3-n-プロピルー4-(4-ア ミノベンジル) ピラゾールー5-イル] オキシアセテー

構造式 (I) : R1= n - プロピル、R2=メチル、R3 =CH2CO2Me, R4=NH2, A=OR3 実施例21と同手順で作成する。オイル状物質であり、 そのまま次の反応段階に使用する。

宝施例24

メチル [1- (2、2、2-トリフルオロエチル) ー3 -n-プロピルー4- (4-アミノベンジル) ピラゾー ルー5-イル] オキシアセテート

構造式 (I): R1=n-プロピル、R2=CH2CF3、 R3=CH2CO2Me, R4=NH2, A=OR3 実施例21と同手順で作成する。生成物は結晶状態であ り、融点63℃である

実施例25

1-エトキシカルボニルメチルー3-n-プロピルー4 - (4-アミノベンジル) -5-ヒドロキシピラゾール 構造式 (I) : R1=n-プロピル、R2=CH2CO2E t, R3=HR4=NH2, A=OR3

実施例21と同手順で作成する。オイル状物質であり、 そのまま次の反応段階に使用する。

【0036】実施例26

エチル [3-n-プロピルー4-(4-アミノベンジ ル)ピラゾールー5 -イル]オキシアセテート

構造式 (I) : R1=n-プロピル、R2=H、R3=C H2CO2Et, R4=NH2, A=OR3

そのまま次の反応段階に使用する。実施例27

エチル [1-メチルー3-n-プチルー4-(4-(2 -カルポキシベンゾイルアミノ)ベンジル)ピラゾール ー5-イル] オキシアセテート

構造式 (I) : R1=n-プチル、R2=メチル、R3= CH2CO2E t、R4= [化84]、A=OR3 【化84】

上記実施例21において作成した3gのエチル [1-メ チルー3-n-プチルー4-(4-アミノベンジル)ピ ラソールー5-イル] オキシアセテートを50mlのア セトニトリルに溶かす。次いで、1.3gの無水フタル 酸を酸溶液に加え、室温で一晩放置する。析出する結晶 をろ別し、イソプロピルエーテルで洗浄した後、乾燥し て2. 5gのエチル [1-メチルー3-n-プチルー4 ΔN

ル) ピラゾールー5-イル] オキシアセテートの結晶 (融点:140-141℃) を得る。以下に示す実施例 は本実施例27と同手順によりおこなう。

実施例28

メチル [1-メチルー3-n-プロピルー4-(4-(2-カルポキシベンゾイルアミノ) ベンジル) ピラゾ ールー5ーイル] オキシアセテート

構造式 (I) : R1=n-プロピル、R2=メチル、R3 =CH2CO2Me, R4=[化85], A=OR3 (化85)

ジシクロヘキシルアミン塩の結晶として析出、融点:1 73-174℃

[0037] 実施例29

エチル [1-メチルー3-n-プロピルー4-(4-(2-カルポキシベンゾイルアミノ) ベンジル) ピラゾ 20 ールー5-イル] オキシアセテート

構造式 (I) : R1=n-プロピル、R2=メチル、R3 =CH2CO2E t、R4=[化86]、A=OR3 【化86】

結晶として析出、融点:139-140℃ 実施例30

実施例21と同手顧で作成する。オイル状物質であり、 30 エチル [1-メチルー3-n-プロピルー4-(4-(2-カルボキシ-3、6-ジクロロベンゾイルアミ ノ) ベンジル) ピラゾールー5-イル] オキシアセテー

> 機造式 (I): R1=n-プロピル、R2=メチル、R3 =CH2CO2E t、R4=[化87]、A=OR3 【化87】

この場合、無水3,6-ジクロロフタル酸を出発原料と する。ジシクロヘキシルアミン塩の結晶として折出、酸 点:199-200℃

宝施例31

メチル [1-メチルー3-n-プロピルー4-(4-(2-カルボキシ-3、6-ジクロロベンゾイルアミ ノ) ベンジル) ピラゾールー5 - イル] オキシアセテー

— (4 — (2 — カルボキシベンゾイルアミノ)ベンジ 50 構造式(I):R1= n — プロピル、R2=メチル、R3

=CH2CO2Me、R4=[化88]、A=OR3 [化88]

無水3,6-ジクロロフタル酸を出発原料とする。結晶として析出、融点:150-151℃

【0038】実施例32

メチル [1-(2、2、2-トリフルオロエチル) -3-n-プロピルー4-(4-(2-カルボキシ-3、6-ジクロロペンゾイルアミノ) ペンジル) ピラゾールー5-イル] オキシアセテート

構造式(I):R1=n-プロピル、R2=CH2CF3、R3=CH2CO2Me、R4=[化89]、A=OR3 【化89】

無水3,6-ジクロロフタル酸を出発原料とする。結晶として析出、融点:169-170℃

実施例33

メチル [1-(2、2、2-トリフルオロエチル) -3-n-プロピルー4-(4-(2-カルボキシベンゾイルアミノ) ベンジル) ピラゾールー5-イル] オキシアセテート

構造式 (I): R1=n-プロピル、R2=CH2CF3、 R3=CH2CO2Me、R4=[化90]、A=OR3 【化90】

結晶として析出、酸点:189-192℃ 実施例34

[3-n-プロビルー4-(4-(2-カルボキシベン ゾイルアミノ) ベンジル) ビラゾールー5-イル] オキ 40 シ酢酸

構造式 (I) : R1=n-プロピル、R2=H、R3=C H2CO2H、R4=[化91]、A=OR3 【化91】

上記実施例26において作成した0.9gのエチル[3 ルー5-ヒドロキシピラゾールー4-イル] メチルピフーn-プロピルー4-(4-アミノベンジル) ピラゾー 50 ェニルー2-カルボン酸の結晶(融点:228-230

42

ルー5-イル] オキシアセテートを20m1のアセトニトリルに0.45gの無水フタル酸存在下溶解する。該 混合液を室温で一晩放置する。次いで、アセトニトリルをエパボレーションにより除去し、残渣に酢酸エチルとエーテルの混液を加えて結晶を析出させる。その後、ろ別した結晶をメチレンクロライドに溶かし、酸溶液を1 規定水酸化ナトリウム溶液で数回洗浄する。その後、この水層に二酸化イオウガスを通して酸化し、析出する結晶をろ別乾燥して、0.5gの[3-n-プロピルー410-(4-(2-カルボキシベンゾイルアミノ)ベンジル)ピラゾールー5-イル] オキシ酢酸の結晶(融点:170-171℃)を得る。

【0039】 実施例35

[1-メチル-3-n-プロピルー4-[4-(2-スールホペンゾイルアミノ) ペンジル) ビラゾールー5-イル] オキシ酢酸

構造式 (I): R1=n-プロピル、R2=メチル、R3 =CH2CO2H、R4=[化92]、A=OR3 [化92]

オルソスルホ安息香酸の環状酸無水物を出発原料として 上記実施例34と同手順で作成する。生成物は結晶であ り、融点は168-170℃である。

実施例36

20

4'-[1-メチルー3-n-プチルー5-ヒドロキシ ピラゾールー4-イル]メチルピフェニルー2-カルポン略

構造式 (I) : R1=n-プチル、R2=メチル、R3= H、R4= [化93]、A=OR3 【化93】

実施例12において作成した1.5gの1-メチルー3-n-ブチルー5-ヒドロキシー4-(2'-メトキシカルボニルピフェニルー4-イル)メチルピラゾールを15m1の1規定水酸化ナトリウム水溶液に加え、作成した懸濁液を40℃で1時間攪拌する。その後、該溶液をメチレンクロライドで洗浄し、二酸化イオウを通して酸化し、さらにメチレンクロライドで流冲し、二酸化イオウを通りを破酸マグネシウムで乾燥しエバボレーションにより凝縮する。その後、残渣を酢酸エチルにより溶かし、炭酸水来ナトリウム水溶液とともに抽出をおこなう。その後、二酸化イオウを通して酸化し、得られる結晶をろ別乾燥して1.1gの4'-[1-メチルー3-n-ブチルー5-ヒドロキシピラゾールー4-イル]メチルピフェニルー2-カルボン酸の結晶(触点:228-230

℃)を得る。

【0040】実施例37

[1-メチルー3-n-プチルー4-(2'-カルボキ シピフェニルー4-イル) メチルピラゾールー5-イ ルーオキシ酢酸

構造式 (I): R1=n-プチル、R2=メチル、R3= CH2CO2H、R4= [化94]、A=OR3 【化94】

上記実施例において作成した2.6gのエチル [1-メ チルー3-n-プチルー4-(2'-メトキシカルポニ ルピフェニルー4-イル) メチルピラゾールー5-イ ル] オキシアセテートを30mlのエタノールに溶解 し、さらに、1gの粒状の水酸化ナトリウムおよび10 m1の水を加えて室温で2時間攪拌する。その後、50 乃至55℃で2時間加熱する。冷却後、該溶液を水で希 釈し、エーテルで洗浄する。この水層を二酸化イオウガ スを通して酸化し、さらにクロロホルムで抽出する。次 20 上記実施例27と同手順で作成する。無水3、6-ジク いで、該有機層を硫酸マグネシウムにより乾燥し、エバ ポレーションにより濃縮する。その後、残渣から酢酸エ チルおよびエーテルの混液中に晶出させて、2gの[1 -メチルー3-n-プチルー4-(2'-カルポキシピ フェニルー4-イル) メチルピラゾールー6-イル] オ キシ酢酸の結晶 (融点:153-154℃) を得る。 実施例38

1-メチルー3-n-プチルー4-(4-ニトロペンジ ル) - 5 - メトキシカルポニルオキシピラゾール

構造式 (I): R1=n-プチル、R2=メチル、R3= 30 [化95]、R4=NO2、A=OR3 【化95]

実施例?において作成した12gの1-メチルー3-n ープチルー4- (4-ニトロペンジル) -5-ヒドロキ シピラゾールを120mlの1、2-ジクロロエタンに 6mlのトリエチルアミン存在下溶解する。次いで、 3. 3 gのメチルクロロホルメートを摘下して加え、該 混合液を室温で2時間機栓し、その後4時間還流する。 冷却後、該溶液を水で洗浄し、硫酸マグネシウムにより 乾燥してから、エパポレーションによって濃縮する。得 られたオイル状残渣をメチレンクロライド/アセトン (95:5) の溶出液によりシリカゲルクロマトグラフ 処理し、6.6gの1-メチルー3-n-プチルー4-(4-二トロペンジル) -5-メトキシカルポニルオキ シピラゾールの結晶(融点:44-47℃)を得る。

【0041】実施例39

1-メチルー3-n-プチルー4-(4-アミノベンジ ル) - 5 - メトキシカルボニルオキシピラゾール

構造式 (X I): R1=n-ブチル、R2=メチル、R3 = [化96]、R4=NO2、V=NH2 (化96)

上記実施例21と同手順で作成する。オイル状物質であ り、そのまま次の反応段階に使用する。

宝施例40

2-[[1-メチルー3-n-プチルー5-ヒドロキシ 10 ピラゾールー4ーイル] メチルフニルー4ーイル] アミ ノカルボニルー3、6-ジクロロ安息香酸

構造式(I): R1=n-プチル、R2=メチル、R3= H, R4= [化97], A=OR3 【化97】

ロロフタル酸を出発原料とする。生成物は結晶であり、 融点は172-174℃である。

宝施例41

2-[[1-エトキシカルポニルメチルー3-n-プロ ピルー5-ヒドロキシピラゾールー4-イル] メチルフ ニルー4-イル] アミノカルポニルー3、6-ジクロロ 安息香酸

構造式(I):R1=n-プロピル、R2=CH2CO2E t、R3=H、R4=[化98]、A=OR3 【化98】

上記実施例27と同手順で作成する。無水3、6-ジク ロロフタル酸を出発原料とする。生成物は結晶であり、 融点は150-153℃である。

【0042】 実施例42

40 エチル [1-エトキシカルポニルメチルー3-n-プロ ピルー4- (4-ニトロペンジル) ピラゾールー5-イ ル] オキシアセテート

構造式 (X I): R1=n-プロピル、R2=CH2CO2 Et, R3=CH2CO2Et, V=NO2

上記実施例14と同手順で作成する。オイル状物質であ り、そのまま次の反応段階に使用する。

実施例43

エチル [1-エトキシカルボニルメチルー3-n-プロ ピルー4-(4-アミノベンジル) ピラゾールー5-イ 50 ル] オキシアセテート

構造式 (I): R1=n-プロピル、R2=CH2CO2E t, R3=CH2CO2Et, R4=NH2, A=OR3上記実施例21と同手順で作成する。オイル状物質であ り、そのまま次の反応段階に使用する。

実施例44

2-[[1-エトキシカルポニルメチルー3-n-プロ ピルー5-エトキシカルポニルメトキシピラゾールー4 -イル] メチルフェニルー4-イル] アミノカルポニル ー3、6ージクロロ安息香酸

構造式 (I): R1=n-プロピル、R2=CH2CO2E 10 実施例47 t, R3=CH2CO2Et, R4=[化99], A=OR

【化99]

上記実施例27と同手順で作成する。無水3、6-ジク シルアミン塩の結晶であり、融点は189-191℃で ある。

【0043】実施例45

2-[[1-メチルー3-n-プロビルー5-エトキシ カルポニルメトキシピラゾールー4-イル] メチルフェ ニルー4-イル] アミノカルポニルベンゼンスルホン酸 構造式(I): R1=n-プロピル、R2=メチル、R3 =CH2CO2H、R4=[化100]、A=OR3 化1001

オルソスルホ安息香酸の環状酸無水物を出発原料として 上記実施例27と同手順で作成する。生成物は融点20 3-205℃の結晶である。

実施例46

N-「「1-メチルー3-n-プチルー4-(4-二ト ロベンジル) ピラゾールー5-イル] オキシアセチル] モルホリン

構造式 (X I): R1=n-プチル、R2=メチル、R3 = [化101]、V=NO2

【化101】

N- (クロロアセチル) モルホリンを出発原料として上 記実施例14と同手順で作成する。生成物は融点98℃ の結晶である。

N- (クロロアセチル) モルホリンの作成方法

21. 7gのモルホリンを250mlのメチレンクロラ イドに溶かし、酸溶液を氷水で冷す。次いで、14.1 gのクロロアセチルクロライドを温度を0℃に保って適 下する。その後、飯混合液を室温で3時間攪拌し、塩酸 の希釈液で洗浄する。次いで、その有機層を確酸マグネ

シウムにより乾燥し、エパポレーションにより溶媒を除 去して、29.8gのオイル状のN-(クロロアセチ ル)モルホリンを得る。純度が充分なのでそのまま次の 反応段階に用いる。

N-[[1-メチル-3-n-プチル-4-(4-アミ ノベンジル)ピラゾールー5-イル] オキシアセチル] チルホリン

構造式 (I): R1=n-プチル、R2=メチル、R3= [化102]、R4=NH2、A=OR3 【化102】

ロロフタル酸を出発原料とする。生成物はジシクロヘキ 20 上記実施例21と同手順で作成する。生成物は融点13 0℃の結晶である。

【0044】実施例48

N-[[1-メチル-3-n-プチル-4-[4-(2 -スルホベンゾイルアミノ) ベンジル] ピラゾールー5 -イル] オキシアセチル] モルホリン

構造式 (I): R1=n-プチル、R2=メチル、R3、 R4= [化103]、A=OR3

(化103)

30

$$R_{a} = CH_{a} - C - N$$

$$R_{a} = NH$$

$$HO_{a}S$$

上記実施例21と同手順で作成する。生成物は融点13 0℃の結晶である。

実施例 4 9

2- [1-メチルー3-n-プチルー4-(4-ニトロ ベンジル) ピラゾールー5-イル] オキシエタノール

構造式 (XI): R1=n-プチル、R2=メチル、R3 =CH2CH2OH, V=NO2

実施例7において作成した12gの1-メチルー3-n ープチルー4- (4-ニトロペンジル) -5-ヒドロキ シピラゾールを150mlのプタンー2-オンに溶解す る。次いで、4.6gの炭酸ナトリウムと6gの2-プ ロモエタノールを加え、溶液を12時間還流する。冷却 後、該溶液を濃縮し、水を加え、さらに水酸化ナトリウ ム水溶液を加えてpHを適当なアルカリ性になるように 50 調節する。その後、メチレンクロライドにより抽出をお

--680--

こない、有機層を硫酸マグネシウムにより乾燥し、さら にエパポレーションにより溶媒を除去する。得られた残 査を酢酸エチル/アセトン(6/4)の溶出液を用いて シリカゲルクロマトグラフ処理して、5gの2-[1-メチルー3-n-プチルー4-(4-ニトロペンジル) ピラゾールー 5 - イル] オキシエタノールの結晶(融 点:81℃)を得る。

【0045】実施例50

2-[1-メチルー3-n-プチルー4-(4-アミノ ペンジル) ピラゾールー5-イル] オキシエタノール 構造式(I):R1=n-プチル、R2=メチル、R3= CH2CH2OH, R4=NH2, A=OR3

上記実施例21と同手順で作成する。オイル状物質であ り、そのまま次の反応段階に使用する。

実施例51

2-[[1-メチルー3-n-プチルー5-(2-ヒド ロキシエトキシ) ピラゾールー4ーイル] メチルフェニ ルー4-イル] アミノカルポニルベンゼンスルホン酸 構造式 (I): R1=n-プチル、R2=メチル、R3= CH2CH2OH、R4=[化104], A=OR3 (化104)

オルソスルホ安息香酸の環状酸無水物を出発原料として 上記実施例27と同手順で作成する。生成物は融点17 0-171℃の結晶である。

実施例52

1-メチルー4- (4-二トロペンジル) -3-n-ブ 30 実施例55 ロビルー5 - (N、N - ジメチルカルパモイル) オキシ ピラゾール

構造式 (X I) : R1=n - プロピル、R2=メチル、R 3= [化105], V=NO2 【化105】

上記実施例8において作成した10gの1-メチルー4 - (4-ニトロペンジル) -3-n-プロピルー5-ヒ 40 ドロキシピラゾールを100mlのメチレンクロライド と5mlのトリエリルアミンの混液に溶かす。次いで、 3. 2m1のN、N-ジメチルカルパモイルクロライド を滴下して加え、核混合液を10時間遺流する。冷却 後、混合液に水を加え、炭酸水素カリウムの水溶液で洗 浄する。次いで、メチレンクロライドの層を硫酸マグネ シウムで乾燥し、エパポレーションにより溶媒を除去し て9. 1gの1-メチルー4-(4-ニトロペンジル) -3-n-プロピルー5-(N、N-ジメチルカルパモ イル) オキシピラゾールの結晶(融点90℃)を得る。

【0046】 実施例53

1-メチルー4- (4-アミノベンジル) -3-n-プ ロピルー5 - (N、N - ジメチルカルパモイル) オキシ ピラゾール

構造式 (I) : R1=n-プロピル、R2=メチル、R3 = [化106], R4=NH2, A=OR3 化1061

上記実施例21と同手順で作成する。生成物は融点13 8℃の結晶である。実施例54

2- [[1-メチル-3-n-プロピルー5-(N、N -ジメチルカルパモイル)オキシピラゾール-4-イル -] メチルフェニルー4-イル] アミノカルポニルベン ゼンスルホン酸

構造式 (I): R1=n-プロピル、R2=メチル、R 3、R4= [化107]、A=OR3

【化107】

オルソスルホ安息香酸の環状酸無水物を出発原料として 上記実施例27と同手順で作成する。生成物は融点21 0-212℃の結晶である。

1-メチルー3-n-プロピルー4-(4-ニトロベン ジル)-5-(N、N-ジエチルカルバモイル)オキシ ピラゾール

構造式(X I) : R1= n - プロピル、R2=メチル、R 3= [化108], V=NO2

【化108】

上記実施例52と同手順で作成する。オイル状物質であ り、そのまま次の反応段階に使用する。

【0047】 実施例56

1-メチルー3-n-プロピルー4-(4-アミノペン ジル) -5- (N、N-ジエチルカルパモイル) オキシ ピラゾール

構造式 (I) : R1=n-プロピル、R2=メチル、R3 = [化109], R4=NH2, A=OR3 【化109】

上記実施例21と同手順で作成する。生成物は融点10 0℃の結晶である。

実施例57

2-[[1-メチル-3-n-プロピルー5-(N、N - ジエチルカルパモイル) オキシピラゾールー 4 - イル -] メチルフェニルー4-イル] アミノカルポニルベン ゼンスルホン酸

構造式 (I) : R1=n-プロピル、R2=メチル、R 3, R4= [化110], A=OR3

【化110】オルソスルホ安息香酸の環状酸無水物を出 発原料として上記実施例27と同手順で作成する。生成 物は融点216-217℃の結晶である。

実施例58

1-(2、2、2-トリフルオロエチル)ー3-n-プ ロビルー5- (N、N-ジメチルカルパモイル) オキシ - (4-ニトロベンジル) ピラゾール

3、R3= [化111], V=NO2

【化111】

上記実施例52と同手順で作成する。生成物は融点70 ℃の結晶である。

【0049】実施例59

1-(2、2、2-トリフルオロエチル)-3-n-プ ロビルー5- (N、N-ジメチルカルパモイル) オキシ - (4-アミノベンジル) ピラゾール

構造式 (I): R1=n-プロピル、R2=CH2CF3、 R3= [化112], R4=NH2, A=OR3 (化112)

上記実施例21と同手順で作成する。生成物は融点82 ℃の結晶である。

実施例60

2-[[1-(2、2、2-トリフルオロエチル)-3 -n-プロピルー 5-(N、N-ジメチルカルバモイ 40 上記実施例 2 7 と同手順で作成する。生成物は融点 2 1ル) オキシピラゾール-4-イル-] メチルフェニルー 4-イル] アミノカルポニルベンゼンスルホン酸

構造式 (I): R1=n-プロピル、R2=CH2CF3、 R3、R4= [化113]、A=OR3

化113]

オルソスルホ安息香酸の環状酸無水物を出発原料として 上記実施例27と同手順で作成する。生成物は融点15 10 9-161℃の結晶である。

実施例 6 1

1-(2、2、2-トリフルオロエチル)ー3-n-プ ロビルー4- (4-ニトロペンジル) -5- (2-ヒド ロキシエトキシ) ピラゾール

構造式 (X I) : R1=n-プロピル、R2=CH2CF 3, R3 = CH2CH2OH, V = NO2

上記実施例49と同手順で作成する。生成物は融点71 ℃の結晶である。

【0049】実施例62

構造式(X I): R1=n-プロビル、R2=CH2CF 20 1-(2、2、2-トリフルオロエチル)-3-n-プ ロビルー4- (4-アミノベンジル) -5- (2-ヒド ロキシエトキシ) ピラゾール

> 構造式 (I): R1=n-プロピル、R2=CH2CF3、 R3=CH2CH2OH, R4=NH2, A=OR3 上記実施例21と同手順で作成する。オイル状物質であ

り、そのまま次の反応段階に使用する。

実施例63

2- [[1-(2、2、2-トリフルオロエチル)-3 -n-プロピルー5-(2-ヒドロキシエトキシ) ピラ 30 ゾールー4ーイルー] メチルフェニルー4ーイル] アミ ノカルポニルベンゼンスルホン酸

構造式 (I): R1=n-プロピル、R2=CH2CF3、 R3、R4= [化114], A=OR3 【化114】

オルソスルホ安息香酸の環状酸無水物を出発原料として 1-213℃の結晶である。

実施例64

1- (2-メトキシフェニル) -4- [1-メチルー3 -n-プロピルー4- (4-ニトロベンジル) ピラゾー ルー5ーイル] オキシアセチルピペラジン

構造式 (X I) : R1=n-プロピル、R2=メチル、R 3= [化115], V=NO2 【化115】

51

CH₂O

CH₃O

1-クロロアセチルー4- (2-メトキシフェニル) ピペラジンを出発原料として上配実施例14と同手順で作成する。オイル状物質であり、そのまま次の反応段階に使用する。該1-クロロアセチルー4- (2-メトキシフェニル) ピペラジンは上配実施例46において述べたN-クロロアセチルモルホリンの合成手順に従って作成する。

【0050】実施例65

1-(2-メトキシフェニル)-4-[1-メチルー3-n-プロピルー4-(4-アミノベンジル) ピラゾールー5-イル] オキシアセチルピペラジン

構造式 (I): R1=n-プロピル、R2=メチル、R3 = [化116], R4=NH2、A=OR3 【化116】

上記実施例21と同手順で作成する。生成物は融点14 5℃の結晶である。

実施例66

1- (2-メトキシフェニル) -4- [[1-メチルー3-n-プロピルー4-[4-(2-スルホベンゾイルアミノベンジル] ピラゾールー5-イル] オキシアセチルピペラジン

構造式 (I): R1=n-プロピル、R2=メチル、R 3、R4=[化117]、A=OR3

【化117】

オルソスルホ安息香酸の環状酸無水物を出発原料として 上記実施例27と同手順で作成する。生成物は融点22 40 6-227℃の結晶である。

実施例67

エチル2-(2'-シアノビフェニルー4-イル)メチルー3-オキソヘキサノエート

構造式 (V): R1=n-プロピル、R10=エチル、V = [化118]

(化118]

52

上記実施例6と同手順で作成する。オイル状物質であり、そのまま次の反応段階に使用する。

実施例68

1-メチル-3-n-プロピル-4-(2'-シアノピフェニル-4-イル)メチル-5-ヒドロキシピラゾール

構造式(IX):R1=n−プロピル、R2=メチル、V = [化119]

【化119】

上記実施例7と同手順で作成する。生成物は融点164 ℃の結晶である。

【0051】実施例69

エチル [1-メチル-3-n-プロピル-4-(2'-シアノピフェニル-4-イル) メチルピラゾール-5-イル] オキシアセテート

構造式 (XI): R1=n-プロピル、R2=メチル、R 20 3=CH2CO2Et、R4=[化120]

【化120】

上記実施例14と同手順で作成する。オイル状物質であ り、そのまま次の反応段階に使用する。

【0052】実施例70

エチル [1-メチル-3-n-プロピル-4-[2'-(テトラゾール-5-イル) ピフェニル-4-イル] メ 30 チルピラゾール-5-イル] オキシアセテート

構造式 (I): R1=n-プロビル、R2=メチル、R3 =CH2CO2Et, R4=[化121]、A=OR3 【化121】

上記実施例69において作成した11gのエチル[1-メチルー3-n-プロピルー4-(2'-シアノピフェニルー4-イル)メチルピラゾールー5-イル]オキシアセテートを75mlのトルエンに溶かす。次いで、6.5gのトリエチルチンナイトライドを加え、24時間遺流する。その後、エパポレーションにより溶媒を除去し、残渣をクロロホルム/メタノール(9/1)を溶出液としてシリカゲルクロマトグラフ処理する。その結果、6.7gのエチル[1-メチルー3-n-プロピルー4-(2'-シアノピフェニルー4-イル)メチルピラゾールー5-イル]オキシアセテートの結晶(融点:187-189℃)を得る。

50 実施例71

1-メチルー3-n-プロピルー5-ヒドロキシー4-[2'-(テトラゾールー5-イル)ピフェニルー4-イル] メチルピラゾール

構造式 (I): R1=n-プロピル、R2=メチル、R4 = [化122]、A=OH 【化122】

上記実施例68において作成した5gの1-メチルー3 -n-プロピルー4-(2'-シアノピフェニルー4-イル) メチルー5-ヒドロキシピラゾールを50mlの トルエンに溶かす。次いで、4gのトリメチルチンナイ トライドを加えて14時間遺流する。冷却後、10ml のエタノールと10mlのクロロホルムを加え、析出す る結晶をろ別する。その後、40mlのトルエンと10 m1のテトラヒドロフランを加える。次いで、反応系中 に塩酸ガスを10分間通した後、室温で1時間攪拌す る。さらに、溶媒をエパポレーションにより除去し、残 20 ル] オキシエタノール 渣に水酸化ナトリウムの水溶液を加えて、酢酸エチルに より抽出をおこなう。この水層に二酸化イオウを通して 中和し、残渣を水により結晶化させる。さらに、該結晶 をアセトンにより洗浄し、3.1gの1-メチルー3n-プロピルー5-ヒドロキシー4-[2'-(テトラ ソールー5-イル) ピフェニルー4-イル] メチルピラ ソールの結晶 (融点:150-153℃) を得る。

【0053】 実施例72

1-メチルー3-n-プチルー5-ヒドロキシー4-[2'-(テトラゾールー5-イル) ピフェニルー4- 30 実施例76 イル] メチルピラゾール

構造式 (I): R1=n-プチル、R2=メチル、R4= [化123]、A=OH 【化123】

上記実施例71と同手順で作成する。生成物は融点17 6-177℃の結晶である。

実施例73

1-(2、2、2-トリフルオロエチル)ー3-n-プ ロビルー5-ヒドロキシー4-[2'-シアノビフェニ ルー4-イル] メチルピラゾール

構造式 (IX): R1=n-ブチル、R2=CH2CF3、 V=[化124]

【化124】

2、2、2-トリフルオロエチルヒドラジンを出発原料 として上記実施例7と同手順で作成する。生成物は融点 154℃の結晶である。

実施例74

1-(2、2、2-トリフルオロエチル)ー3-n-プ ロビルー5-ヒドロキシー4-[2'-(テトラゾール ー5ーイル)ピフェニルー4ーイル] メチルピラゾール 構造式 (I): R1=n-プロピル、R2=CH2CF3、 R4= [化125] 、A=OH

【化125】

上記実施例71と同手順で作成する。生成物は融点21 8-220℃の結晶である。

【0054】実施例75

2- [1-メチルー3-n-プチルー4-(2'-シア ノピフェニルー4-イル)メチルピラゾールー5-イ

構造式 (X I) : R1=n-プチル、R2=メチル、R3 =CH2CH2OH, V=[化126]

【化126】

上記実施例49と同手順で作成する。オイル状物質であ り、そのまま次の反応段階に使用する。

2- [1-メチル-3-n-プチル-4-[2'-(テ トラゾールー5-イル) ピフェニルー4-イル] メチル ピラゾールー5-イル] オキシエタノール

構造式 (I) : R1= n - プチル、R2=メチル、R3= CH2CH2OH、R4=[化127]、A=OR3 【化127】

上記実施例70と同手順で作成する。生成物は融点10 5-108℃の結晶である。

実施例77

エチル [1-(2、2、2-トリフルオロエチル)-3 -n-プチルー4-(2'-シアノピフェニルー4-イ ル) メチルピラゾールー5-イル] オキシアセテート 構造式 (X I) : R1=n-プチル、R2=CH2CF3、 R3=CH2CO2E t, V= [化128]

【化128】

50

上記実施例14と同手順で作成する。オイル状物質であり、そのまま次の反応段階に使用する。

【0055】実施例78

エチル [1-(2,2,2-1)] フルオロエチル) -3 -n - プチル-4 -[2 -(テトラゾール-5 - イル) ピフェニル-4 - イル] メチルピラゾール-5 - イル] オキシアセテート

構造式 (I):R1=n-プチル、R2=CH2CF3、R3=CH2CO2Et, R4=[化129]、A=OR3 【化129】

上記実施例 7 0 と同手順で作成する。生成物は融点 140-141 の結晶である。

実施例79

1- (2, 2, 2-トリフルオロエチル) -3-n-プ チルー4- (2'-シアノピフェニルー4-イル) メチ ルー5- (N, N-ジメチルカルパモイル) オキシピラ ゾール

構造式 (XI): R1=n-プチル、R2=CH2CF3、R3、V=[化130]

【化130】

$$R_a = C - N CH_b$$
, $V = CH_b$

上記実施例52と同手順で作成する。オイル状物質であり、そのまま次の反応段階に使用する。

実施例80

1-(2、2、2-トリフルオロエチル) -3-n-ブ チルー4-[2'-(テトラゾールー5-イル) ピフェ ニルー4-イル] メチルー5-(N、N-ジメチルカル パモイル) オキシピラゾール

構造式 (I): R1=n-プチル、R2=CH2CF3、R 3、R4=[化131]、A=OR3

【化131】

上記実施例70と同手順で作成する。生成物は融点15 1-152℃の結晶である。

【0056】実施例81

56

1-メチルー3-n-プチルー4-(2'-シアノピフェニルー4-イル) メチルー5-(N、N-ジメチルカルパモイル) オキシピラゾール

構造式(X I): R1=n-プチル、R2=メチル、R 3、V=[化132]

【化132】

10 上記実施例52と同手順で作成する。オイル状物質であり、そのまま次の反応段階に使用する。

実施例82

1-メチルー3-n-プチルー4-[2'-(テトラゾ ールー5-イル) ピフェニルー4-イル] メチルー5-(N、N-ジメチルカルパモイル) オキシピラゾール 構造式(I): R1=n-プチル、R2=メチル、R3、 R4=[化133]、A=OR3

【化133】

上記実施例70と同手順で作成する。生成物は融点16 0℃の結晶である。

実施例83

エチル [1-(2,2,2-h) フルオロエチル) -3 -n - プロピル-4 - (2,-b) アノピフェニル-4 - イル)メチルピラゾール-5 - イル]オキシアセテート 構造式(X I): R1=n - プロピル、R2=CH2CF 3、R3=CH2CO2E t, V= [化134]

【化134】

上記実施例14と同手順で作成する。オイル状物質であり、そのまま次の反応段階に使用する。

40 実施例84

エチル [1-(2、2、2-トリフルオロエチル)-3-n-プロピル-4-[2'-(テトラゾールー5イル) ピフェニルー4-イル] メチルピラゾールー5-イル] オキシアセテート

構造式(I):R1=n-プロピル、R2=CH2CF3、R3=CH2CO2Et, R4=[化135]、A=OR3 【化135】

上記実施例70と同手順で作成する。生成物は融点14 6℃の結晶である。

【0057】実施例85

1-メチル-3-n-プロピル-4-(2'-シアノビ フェニルー4-イル) メチルー5-(N、N-ジメチル カルバモイル) オキシピラゾール

構造式 (X I) : R1=n-プロピル、R2=メチル、R 3、V=[化136]

【化136】

上記実施例52と同手順で作成する。オイル状物質であ り、そのまま次の反応段階に使用する。

実施例86

ソールー5-イル) ピフェニルー4-イル] メチルー5 - (N、N-ジメチルカルパモイル) オキシピラゾール 構造式 (I):R1=n-プロピル、R2=メチル、R 3, R4= [化137], A=OR3 【化137】

上記実施例70と同手順で作成する。生成物は融点10 3-105℃の結晶である。

実施例87

2- [1-メチル-3-n-プロピルー4-(2'-シ アノピフェニルー4ーイル) メチルピラゾールー5ーイ ル] オキシエタノール

構造式 (X I): R1=n-プロピル、R2=メチル、R 3=CH2CH2OH, V=[化138]

【化138】

上記実施例49と同手順で作成する。オイル状物質であ り、そのまま次の反応段階に使用する。

【0058】実施例88

2-[1-メチル-3-n-プロピルー4-[2'-(テトラゾールー5-イル) ピフェニルー4-イル] メ チルピラゾールー5-イル] オキシエタノール

構造式 (I): R1=n-プロピル、R2=メチル、R3 =CH2CH2OH, R4=[化139], A=OR3

(化139)

58

上記実施例70と同手順で作成する。生成物は融点12 0-122℃の結晶である。

10 実施例89

エチル [1-メチル-3-n-プチル-4-(2'-シ アノピフェニルー4-イル) メチルピラゾールー5-イ ル] オキシアセテート

構造式 (X1): R1=n-プチル、R2=メチル、R3 = CH2CO2E t, V= [化140]

【化140】

1-メチル-3-n-プロビル-4-[2'-(テトラ 20]上記実施例14と同手順で作成する。オイル状物質であ り、そのまま次の反応段階に使用する。

実施例90

エチル [1-メチル-3-n-プチル-4-[2'-(テトラゾールー5-イル) ピフェニルー4-イル] メ チルピラゾールー6-イル] オキシアセテート 構造式 (I) : R1=n-プチル、R2=メチル、R3=

CH2CO2E t、R4= [化141]、A=OR3 【化141】

上記実施例70と同手順で作成する。生成物は融点14 2-143℃の結晶である。

実施例91

30

2-[1-(2、2、2-トリフルオロエチル)-3n-プロピルー4-(2'-シアノピフェニルー4-イ ル) メチルピラゾールー5-イル] オキシエタノール 構造式(XI):R1=n-プロピル、R2=CH2CF 40 3、R3=CH2CH2OH、V=[化142]

【化142】

上記実施例49と同手順で作成する。オイル状物質であ り、そのまま次の反応段階に使用する。

【0059】実施例92

2- [1-(2、2、2-トリフルオロエチル) -3n-プロピルー4-[2'-(テトラゾールー5-イ 50 ル) ピフェニルー4ーイル] メチルピラゾールー5ーイ

ル] オキシエタノール

構造式 (I) : R1=n-プロビル、R2=CH2CF3、R3=CH2CH2OH、R4=[化143]、A=OR3 【化143】

上記実施例70と同手順で作成する。生成物は融点16 7℃の結晶である。

実施例93

1-メトキシオクタンー2、4-ジオン

構造式(I I I):R1= n - プチル、R' = メチル q = 1

200mlのヘキサンー2-オンと102mlのメチルメトキシアセテートとを26.9gのナトリウムが分離状態で存在する400mlのトルエン中に加熱しながら滴下する。この際、液温を60乃至70℃に保つ。滴下終了後、眩混合液を55℃で2時間攪拌する。その後冷却してから、20mlのメタノールを加える。よく攪拌 20してから、水酸化ナトリウムの水溶液を加えて、その水層をエーテルにより洗浄する。その後、塩酸の希釈液により酸性にして、エーテルで抽出をおこなう。次いで、有機層を30℃のエパポレーションにより濃縮し、さらに硫酸マグネシウムにより乾燥してから、残渣を減圧蒸留する。その結果、98.6gの液状の1-メトキシオクタンー2、4-ジオン(沸点:15mmHg、115-120℃)を得る。

【0060】実施例94

1-メトキシヘプタンー2、4-ジオン

構造式 (I I I) : R1= n - プロピル、R' =メチル n = 1

ペンタンー2-オンを出発原料として上配実施例93と 同手順で作成する。生成物は沸点:20mmHg、10 0-110℃の液体である。

実施例95

1-メトキシー3-(4-二トロペンジル) ヘプタンー 2、4-ジオン

構造式 (VI): R1=n-プロピル、R'=メチルV =NO2、q=1

上記実施例94において作成した135gの1-メトキシヘプタンー2、4ージオンを1.5リットルのテトラヒドロフランに溶かす。次いで、123.3gの4-ニトロペンジルプロマイド、197m1のN、Nージイソプロピルエチルアミンおよび49.5gのリチウムプロマイドを加え、混合液を15時間遺流する。その後、溶媒をエパポレーションにより除去し、残渣に希塩酸水を加えて、酢酸エチルにより抽出をおこなう。次いで、その有機層をエパポレーションし、乾燥して、得られた結晶を加熱しながらエーテルで数回洗浄し、さらにメタノ 50

60

ールで洗う。その後、そのろ被および洗浄被をエパポレーションにより乾燥し、残渣にイソプロピルエーテルを加える。得られた結晶をさらにイソプロピルエーテルで洗浄し、30℃で減圧乾燥して85.7gの3-(4-ニトロペンジル)-1-メトキシヘプタン-2、4-ジオンの結晶(融点:55℃)を得る。以下の2実施例は被実施例95と同手順でおこなった。

実施例96

1-メトキシー3-(2'-シアノピフェニルー4-イ 10 ル)メチルーヘプタンー2、4-ジオン

構造式 (VI): R1=n-プロピル、R'=メチルV = [化144]、q=1

【化144】

オイル状物質であり、そのまま次の反応段階に使用する。

【0061】実施例97

0 1-メトキシー3-(2'-シアノピフェニルー4-イル)メチルーオクタンー2、4-ジオン

構造式(V I):R1=n-プチル、R' =メチルV= [化1 4 5]、q=1 【化1 4 5】

オイル状物質であり、そのまま次の反応段階に使用する。

30 実施例98

3-n-プロピルー4-(4-ニトロベンジル)-5-メトキシメチルピラゾール

構造式(X I I I): R1=n-プロピル、R'=メチルV=NO2、q=1

上記実施例95において作成した20gの3-(4-ニトロベンジル)-1-メトキシヘプタン-2、4-ジオンを400mlのエタノールに溶かし、4mlのヒドラジン水和物を加えて2時間遅流する。その後、溶媒をエパポレーションにより除去し、残渣にイソプロピルエー40 テルを加え、析出する結晶を3別して、19、5gの3-n-プロピルー4-(4-ニトロベンジル)-5-メトキシメチルピラゾールの結晶(融点:124℃)を得る。以下の2実施例は該実施例98と同手順でおこなった。

実施例99

3-n-プロピルー4-(2'-シアノピフェニルー4 -イル)メチル-5-メトキシメチルピラゾール

構造式 (X I I I) : R1=n-プロピル、R' =メチルV= [化146]、q=1

0 【化146】

オイル状物質であり、そのまま次の反応段階に使用す ス

【0062】 実施例100

3-n-プチルー4- (2'-シアノピフェニルー4-イル) メチルー5-メトキシメチルピラゾール

構造式 (X I I I) : R1=n-プチル、R' =メチル V=[化147]、q=1

【化147]

オイル状物質であり、そのまま次の反応段階に使用す ス

実施例101

1-(2、2、2-トリフルオロエチル)-3-n-ブ チルー4-(2'-シアノピフェニルー4-イル)メチ ル-5-メトキシメチルピラゾール

構造式(X I I): R1=n-プチル、R2=CH2CF 3、R3=メチル、V=[化148]、q=1

【化148】

2、2、2 - トリフルオロエチルヒドラジンを出発原料 1-メチルー3-n-プロとして上記実施例98と同手順で作成する。ただし、本 ジル)- 5-メトキシメチル実施例における目的物はオイル状であるので、その単離操作は酢酸エチル/シクロヘキサン(2 / 8)を溶出液 <math>30 CH2OCH3、R4=NH2 とするシリカゲルクロマトグラフによりおこない、必要 であれば、そのまま次の反応段階に使用する。 り、そのまま次の反応段階

実施例102

1-メチルー3-n-プロピルー4-(4-ニトロペンジル)-5-メトキシメチルピラゾール

構造式 (X I I) : R1=n-プロピル、R2=メチル、R'=メチル、V=NO2、q=I

上配実施例98において作成した5gの3-n-プロピルー4-(4-ニトロペンジル)-5-メトキシメチルピラゾールを50m1のアセトンに3m1のヨー化メチ 40ルおよび3m1のDBU(1、8-ジアザピシクフォ[5.4.0]ウンデカー7-エン)の存在下溶解する。次いで、該混合液を45℃で8時間加熱し、その後、溶媒をエパポレーションにより除去する。さらに、残渣に希塩酸を加えエーテルにより抽出をおこなう。その有機層を硫酸マグネシウムにより乾燥してから、エパポレーションしてオイル状物質を得る。次いで、該オイルをエーテル/シクロペンタン(7/3)の溶出液を用いてシリカゲルクロマトグラフ処理し、2.5gの1-メチルー3-n-プロピルー4-(4-ニトロペンジ 50

62

ル) - 5 - メトキシメチルピラゾールの結晶 (融点: 7 3℃) を得る。以下の2 実施例は該実施例102と同手 順でおこなった。

【0063】実施例103

1-メチルー3-n-プロピルー4-(2'-シアノピフェニルー4-イル)メチルー5-メトキシメチルピラソール

構造式 (X I I) : R1=n-プロピル、R2=メチル、R' =メチル、V= [化149] 、q=1 【化149】

オイル状物質であり、そのまま次の反応段階に使用。 実施例104

1-メチルー3-n-プチルー4-(2'-シアノピフェニルー4-イル)メチルー5-メトキシメチルピラゾール

構造式 (X I I) : R1=n-プチル、R2=メチル、 20 R'=メチル、V=[化150]、q=1 【化150】

オイル状物質であり、そのまま次の反応段階に使用。 実施例105

1-メチルー3-n-プロピルー4-(4-アミノベンジル)-5-メトキシメチルピラゾール

構造式 (I): R1=n-プロピル、R2=メチル、A= CH2OCH3、R4=NH2

上記実施例21と同手順で作成する。オイル状物質であり、そのまま次の反応段階に使用。

【0064】実施例106

3-n-プロピルー4-(4-アミノベンジル) -5-メトキシメチルピラゾール

構造式 (I): R1=n-プロピル、R2=H、A=CH 2OCH3、R4=NH2

上記実施例21と同手順で作成する。生成物は融点126℃の結晶である。

10 実施例107

2- [(1-メチルー3-n-プロピルー5-メトキシ メチルピラゾールー4-イル)メチルフェニルー4-イ ル]アミノカルボニルペンゼンスルホン酸

構造式 (I) : R1=n-プロピル、R2=メチル、A= CH2OCH3、R4=[化151]

【化151】

オルソスルホ安息香酸の環状酸無水物を出発原料として 上配実施例27と同手順で作成する。生成物は融点12 6℃の結晶である。

実施例108

2-[(3-n-プロピルー5-メトキシメチルピラゾ ールー4-イル) メチルフェニルー4-イル] アミノカ ルポニルペンゼンスルホン酸

構造式(I): R1=n-プロピル、R2=H、A=CH 2OCH3、R4= [化152]

【化152】

オルソスルホ安息香酸の環状酸無水物を出発原料として 上記実施例27と同手順で作成する。生成物は融点25 3-256℃の結晶である。

【0065】実施例109

1-メチルー3-n-プロビルー4-(4-ニトロペン ジル) -5-プロモメチルピラゾール

構造式(I):R1=n-プロピル、R2=メチル、A= CH2Br, R4=NO2

実施例102において作成した4.5gの1-メチルー 3-n-プロピルー4-(4-ニトロペンジル)-5-メトキシメチルピラゾールを140mlのクロロホルム に溶かす。次いで、2.8m1の三臭化ホウ素を0℃乃 至5℃で滴下する。その後、該混合液を1時間この温度 で攪拌し、さらに、室温で2時間攪拌する。次いで、水 酸化ナトリウム溶液を加え、有機層をデカンテーション により採取する。さらに、核有機層を乾燥しエパポレー 30 2- [(1-メチルー3-n-プロピルー5-ヒドロキ ションして5gのオイル状の1-メチルー3-n-プロ ピルー4-(4-ニトロペンジル) -5-プロモメチル ピラゾールを得る。生成物は単離する事なくそのまま次 の反応段階に使用した。

【0066】実施例110

3-n-プロピルー4-(4-ニトロペンジル)-5-プロモメチルピラゾール構造式(I):Rl=n-プロ ピル、R2=H、A=CH2Br、R4=NO2

上記実施例109と同手順で作成する。生成物は融点1 20℃の結晶である。

実施例111

1-メチルー3-n-プロピルー4-(4-ニトロペン ジル) -5-ヒドロキシメチルピラゾール

構造式(XII):R1=n-プロピル、R2=メチル、 R' = H, V = NO2, q = 1

上記実施例109において作成した6.5gの1-メチ ルー3-n-プロビルー4-(4-ニトロペンジル)-5-プロモメチルピラゾールを50mlのジオキサンお よび50mlの水の混液に溶かす。次いで、5gの炭酸 ナトリウムを加え、3時間還流する。その後、溶媒をエ 50 64

パポレーションにより除去し、残渣に水を加えてエーテ ルで抽出をおこなう。次いで、その有機層を確酸マグネ シウムにより乾燥し、エパポレーションにより得た残渣 をイソプロピルエーテルで結晶化する。その結果、3. 8gの1-メチル-3-n-プロピル-4-(4-二ト ロベンジル)-5-ヒドロキシメチルピラゾールの結晶 (融点:134℃)を得る。

【0067】実施例112

3-n-プロピルー4-(4-ニトロペンジル)-5-10 ヒドロキシメチルピラゾール

構造式 (X I I I) : R1=n-プロピル、R'=H、 V = NO2, q = 1

実施例111と同手順で作成する。生成物は融点125 ℃の結晶である。

実施例113

1-メチルー3-n-プロピルー4-(4-アミノベン ジル) -5-ヒドロキシメチルピラゾール

構造式(I):R1=n-プロピル、R2=メチル、A= CH2OH, R4=NH2

上記実施例21と同手順で作成する。生成物は融点13 3℃の結晶である。

実施例114

3-n-プロピルー4-(4-アミノベンジル)-5-ヒドロキシメチルピラゾール

構造式 (I):R1=n-プロピル、R2=H、A=CH 2OH, R4=NH2

上記実施例21と同手順で作成する。オイル状物質であ り、そのまま次の反応段階に使用。

実施例115

シメチルピラゾールー4-イル)メチルフェニルー4-イル] アミノカルポニルペンゼンスルホン酸構造式 (I): R1=n-プロピル、R2=メチル、A=CH2 OH、R4=[化153]

【化153】

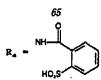
オルソスルホ安息香酸の環状酸無水物を出発原料として 上記実施例27と同手順で作成する。生成物は融点25 5-257℃の結晶である。

【0068】実施例116

2-[(3-n-プロピルー5-ヒドロキシメチルピラ ゾールー4-イル) メチルフェニルー4-イル] アミノ カルポニルペンゼンスルホン酸

構造式 (I): R1=n-プロピル、R2=H、A=CH 2OH、R4=[化154]

【化154】



オルソスルホ安息香酸の環状酸無水物を出発原料として 上記実施例27と同手順で作成する。生成物は融点16 8-170℃の結晶である。

実施例117

【化155】

1-メチルー3-n-プロピルー4-[2'-(テトラ ソールー5-イル) ピフェニルー4-イル] メチルー5 10 ーメトキシメチルピラゾール

構造式 (I): R1=n-プロピル、R2=メチル、A= CH2OCH3、R4= [化155]

上記実施例71と同手順で作成する。生成物は融点12 8-130℃の結晶である。

実施例118

1-メチルー3-n-プチルー4-[2'-(テトラゾ ールー5-イル) ピフェニル-4-イル] メチル-5-メトキシメチルピラゾール

構造式 (I): R1=n-ブチル、R2=メチル、A=C H2OCH3、R4=[化156]

【化156】

上記実施例71と同手順で作成する。生成物は融点13 4-135℃の結晶である。

【0069】実施例119

1-(2、2、2-トリフルオロエチル) -3-n-プ チルー4-[2'-(テトラゾールー5-イル)ピフェ ニルー4-イル] メチルー5-メトキシメチルピラゾー

構造式 (I): R1=n-プチル、R2=CH2CF3、A =CH2OCH3, R4=[化157]

【化157】

上記実施例71と同手順で作成する。生成物は融点17 2-173℃の結晶である。

実施例120

エチル3-オキソー5-メチルヘキサノエート

チル

実施例1と同手順で作成する。生成物は沸点:10mm Hg、100-110℃の液体である。

66

実施例121

エチル2-(2'-シアノピフェニルー4-イル)メチ ルー3-オキソー5-メチルヘキサノエート

構造式 (V): R1=2-メチルプロピル、R10=エチ ルV=[化158]

【化158】

上記実施例6と同手順で作成する。生成物はオイル状物 質であり、そのまま次の反応段階に使用する。

実施例122

1-メチルー3-(2-メチルプロピル)ー4-(2) ーシアノピフェニルー4-イル) メチルー5-ヒドロキ シピラゾール

構造式 (IX): R1=2-メチルプロピル、R2=メチ 20 ル、V=[化159]

【化159】

上記実施例7と同手順で作成する。生成物は融点163 ℃の結晶である。

【0070】 実施例123

1-(2、2、2-トリフルオロエチル)-3-(2-メチルプロピル) ー4- (2'-シアノピフェニルー4 30 ーイル) メチルー5-ヒドロキシピラゾール

構造式 (IX): R1=2-メチルプロピル、R2=CH 2CF3、V=[化160]

【化160】

上記実施例7と同手順で作成する。生成物はオイル状物 質であり、そのまま次の反応段階に使用する。

実施例124

40 エチル [1-メチル-3-(2-メチルプロピル)-4 - (2'-シアノピフェニルー4-イル)メチルピラゾ ールー5-イル] オキシアセテート

構造式(X I): R1=2-メチルプロピル、R2=メチ ル、R3=CH2CO2Et、V=[化161]

【化161】

上記実施例14と同手順で作成する。生成物はオイル状 構造式 (II) : R1=2-メチルプロピル、R10=エ 50 物質であり、そのまま次の反応段階に使用する。

実施例125

エチル [1-メチル-3-(2-メチルプロピル)-4-[2'-(テトラゾールー5-イル) ピフェニルー4-イル] メチルピラゾールー5-イル] オキシアセテート

構造式 (I): R1=2-メチルプロピル、R2=メチル、R3=CH2CO2Et、R4=[化162]、A=OR3

【化162】

上記実施例70と同手順で作成する。生成物は融点17 2-173℃の結晶である。

【0071】 実施例126

エチル [1-(2、2、2-トリフルオロエチル)-3-(2-メチルプロピル)-4-(2'-シアノピフェニル-4-イル) メチルピラゾール-5-イル] オキシアセテート

構造式 (XI): R1=2-メチルプロピル、R2=CH 2CF3、R3=CH2CO2Et、V=[化163] 【化163】

上記実施例14と同手順で作成する。生成物はオイル状 物質であり、そのまま次の反応段階に使用する。

実施例127

エチル [1-(2、2、2-トリフルオロエチル)-3 30-(2-メチルプロピル)-4-[2'-(テトラゾールー5-イル) ピフェニルー4-イル] メチルピラゾールー5-イル] オキシアセテート

構造式 (I): R1=2-メチルプロピル、R2=CH2 CF3、R3=CH2CO2Et、R4=[化164]、A =OR3

(化164)

上記実施例70と同手順で作成する。生成物は融点114-115℃の結晶である。

実施例128

2- [1-(2、2、2-トリフルオロエチル)-3-(2-メチルプロピル)-4-(2'-シアノピフェニル-4-イル)メチルピラゾールー5-イル]オキシエタノール

構造式 (X I) : R1=2-メチルプロピル、R2=CH 2CF3、R3=CH2CH2OH、V=[化165]

上記実施例49と同手順で作成する。生成物は融点11 6℃の結晶である。

実施例129

【化165】

エチル [1 - (2、2、2 - トリフルオロエチル) - 3 - (2 - メチルプロピル) - 4 - [2' - (テトラゾー 10 ルー5 - イル) ピフェニルー4 - イル] メチルピラゾー ルー5 - イル] オキシエタノール

構造式 (I): R1=2-メチルプロピル、R2=CH2 CF3、R3=CH2CH2OH、R4=[化166]、A =OR3

【化166】

20 上記実施例70と同手順で作成する。生成物は融点14 5-146℃の結晶である。

【0072】実施例130

N-[[1-x+y-3-n-y+y-4-[4-(2-h)]] N-[[1-x+y-3-n-y+y-4-[4-(2-h)]] N-[[1-x+y+y-4-k-4]] N-[1-x+y+y-4-k-4] N-[1-x+y+y-4-k-4] N-[1-x+y+y-4-k-4] N-[1-x+y+y-4-k-4]

構造式 (I) : R1=n-プチル、R2=メチル、R3、 R4= [化167]、A=OR3

【化167】

上記実施例47において作成した4.3gのN-[[1-メチルー3-n-プチルー4-(4-アミノベンジル)ピラゾール-5-イル]オキシアセチル]モルホリンを20m1のクロロホルムに1.54m1のトリエチルアミン存在下溶解する。次いで、3.52gのN-トリフルオロメチルスルホニルアンスラニル酸クロライド(文献:CA,96(13),1036512およびCA,97(7),5550の等に基づいて作成)を10m1のクロロホルムに溶液を室温で満下して加える。その後、該混合液を50℃で2時間加熱してから、さらに室温で一晩放置する。それから、希塩酸で該溶液を洗浄し、乾燥してから、エパボレーションによって溶媒を除去する。その後、残渣にメチレンクロライドを加え、さらに水酸化ナトリウム溶液を加えて抽出をおこなう。この水層をりH2にした後、

酢酸エチルにより抽出をおこなう。それから、その有機 層を硫酸マグネシウムによって乾燥し、エパポレーショ ンにより溶媒を除去する。その後、得られたオイル状物 質をエーテルにより結晶化して、4.6gのN-[[1 ーメチルー3-n-プチル-4-[4-(2-トリフル オロメチルスルホニルアミノベンゾイル) アミノベンジ ル] ピラゾールー5-イル] オキシアセチル] モルホリ ンの結晶 (融点:190℃) を得る。

【0073】実施例131

エチル2-(2'-ニトロピフェニルー4-イル)メチ 10 上配実施例21と同手順で作成する。生成物はオイル状 ルー3ーオキソヘキサノエート

構造式 (V): R1=n-プロピル、R10=エチルV= [化168]

【化168】

2'-ニトロー4-クロロメチルピフェニルを出発原料 として上記実施例6と同手順で作成する。生成物はオイ ル状物質であり、そのまま次の反応段階に使用する。ま 20 た、上記2'-ニトロー4-クロロメチルピフェニルは 文献 (CA, 70(25),114837d および CA, 69(2), 3704 t) に従って、2-ニトロピフェニルをクロロメチル化 することにより作成できる。

実施例132

1-メチルー3-n-プロピルー4-(2'-ニトロピ フェニルー4-イル) メチルー5-ヒドロキシピラゾー

構造式(IX):R1=n-プロビル、R2=メチル、V = [4 & 169]

【化169】

上記実施例7と同手順で作成する。生成物は融点179 -182℃の結晶である。

実施例133

メチル [1-メチル-3-n-プロピル-4-(2'-ニトロピフェニルー4ーイル)メチルピラゾールー5ー イル] オキシアセテート

構造式 (X I): R1=n-プロピル、R2=メチル、R 3=CH2CO2Me、V=[化170]

(化1701

上記実施例14と同手順で作成する。 生成物はオイル状 物質であり、そのまま次の反応段階に使用する。

【0074】 実施例134

メチル [1-メチル-3-n-プロピル-4-(2'-アミノピフェニルー4-イル) メチルピラゾールー5-イル] オキシアセテート

70

構造式(I):R1=n-プロピル、R2=メチル、R3 =CH2CO2Me、R4=[化171]、A=OR3 【化171】

物質であり、そのまま次の反応段階に使用する。

実施例135

メチル [1-メチルー3-n-プロピルー4-(2'-トリフルオロメチルスルホニルアミノビフェニルー4-イル) -メチルピラゾールー5-イル] オキシアセテー

構造式 (I): R1=n-プロピル、R2=メチル、R3 =CH2CO2Me、R4=[化172]、A=OR3 【化172】

上記実施例134で作成した1gのメチル[1-メチル -3-n-プロピル-4-(2'-アミノピフェニルー 4-イル) メチルピラソールー5-イル] オキシアセテ ートを30mlのクロロホルムに0.4mlのトリエチ ルアミン存在下溶解する。次いで、混合液を0℃に冷却 し、0.43mlの無水トリフルオロメタンスルホン酸 を滴下して加える。その後、眩混合液を室温で1時間機 30 拌し、その有機層を水で洗浄して、硫酸マグネシウムに より乾燥する。次いで、エパポレーションにより溶媒を 除去して、残渣をイソプロピルエーテルにより結晶化す る。その結果、0.7gのメチル [1-メチルー3-n - プロピルー4 - (2'-トリフルオロメチルスルホニ ルアミノピフェニルー4-イル) -メチルピラゾールー 5-イル] オキシアセテートの結晶(融点:114-1 16℃)を得る。

実施例136

2-[1-メチル-3-n-プロピル-4-(2'-カ 40 ルポエトキシピフェニルー4-イル) メチルピラゾール ー5-イル] オキシエタノール

構造式 (XI): R1=n-プロピル、R2=メチル、R 3=CH2CH2OH, V=[化173]

【化173】

上記実施例49と同手順で作成する。生成物はオイル状 物質であり、そのまま次の反応段階に使用する。

50 【0075】実施例137

2- [1-メチル-3-n-プロピル-4-(2'-カ ルポキシピフェニルー4-イル) メチルピラゾールー5 -イル] オキシエタノール

構造式 (I): R1=n-プロピル、R2=メチル、R3 =CH2CH2OH, V=[化174] 【化174】

上記実施例37と同手順で作成する。生成物は融点16 10 8-170℃の結晶である。

実施例138

エチル2-[4-(2-シアノチエン-3-イル)ペン ジル] -3-オキソヘキサノエート

構造式 (V): R1=n-プロピル、R10=エチル、V $= [4 \times 175]$

(化1751

4- (2-シアノチエン-3-イル) ペンジルプロマイ ドを出発原料として上記実施例6と同手順で作成する。 4- (2-シアノチエンー3-イル) ペンジルプロマイ ドの作成方法

(A) 3-(4-メチルフェニル)チオフェンー2-カルボン酸

文献 (FISSELMANN H., HABITCH H., Ger. Offen. 1,09 2,929 (1960); CA, 57,5894g) に基づいて作成した25 gのエチル3- (4-メチルフェニル) チオフェンー2 - カルポキシレートを580mlのエタノールおよび5 30 = [化176] 0m1の水の混液に溶かす。次いで、6.2gの水酸化 ナトリウムの粒を加えて2時間還流し、反応液を水中に 注いで濃塩酸により酸性にする。その後、析出した結晶 をろ別し、乾燥して20.7gの3-(4-メチルフェ ニル) チオフェンー2-カルボン酸の結晶(融点:17 2℃)を得る。

(B) 3-(4-メチルフェニル)チオフェンー2-カルポキシアミド

上記プロセス (A) により作成した20.7gの3-(4-メチルフェニル) チオフェンー2-カルボン酸を 40 10.4m1のチオニルクロライドとともに200m1 の無水トルエンに溶かす。次いで、該混合液を3時間還 流してから、エパポレーションにより溶媒を除去する。 その後、そのオイル状の残渣を25℃で28%アンモニ ア水溶液に滴下して加える。さらに、4時間攪拌し、反 広波をクロロホルムにより抽出し、該有機層を水で洗浄 してから、硫酸マグネシウムにより乾燥する。次いで、 エパポレーションにより溶媒を除去して18gの3-(4-メチルフェニル) チオフェンー2-カルポキシア ミドの結晶 (融点:128-130℃) を得る。

72

(C) 3-(4-メチルフェニル)チオフェンー2-カルポニトリル

上記プロセス (B) により作成した18gの3-(4-メチルフェニル) チオフェンー2-カルポキシアミドを 36m1のオキシ塩化リンに溶かし、1時間還流する。 次いで、該オキシ塩化リンを減圧下除去してから、残渣 に水と酢酸エチルを加えて抽出をおこなう。そして、そ の有機層を乾燥し、獣炭上でろ過してから、ろ液をエパ ボレーションにより乾燥する。その結果、12gのオイ ル状の3- (4-メチルフェニル) チオフェンー2-カ ルポニトリルが得られ、そのまま次の反応段階に用い

(D) 4-(2-シアノチエン-3-イル) ペンジル プロマイド

上記プロセス (C) により作成した12gの3-(4-メチルフェニル) チオフェンー2-カルポニトリルを1 00mlの四塩化炭素に溶かす。次いで、11.3gの N-プロモスクシンイミドと10mgのペンゾイルパー オキサイド (過酸化ペンゾイル) とを加える。その後、 スクシンイミドの結晶が析出するまで還流する。次い で、析出した結晶をろ別し、溶媒を減圧下濃縮して16 gのオイル状の4-(2-シアノチエンー3-イル)べ ンジルプロマイドを得、そのまま次の反応段階に使用す る.

【0076】実施例139

1-メチルー3-n-プロピルー4-[4-(2-シア ノチエンー3-イル) ベンジル-5-ヒドロキシピラゾ ール

構造式 (IX):R1=n-プロビル、R2=メチル、V

【化176】

上記実施例7と同手順で作成する。生成物は融点110 -115℃の結晶である。

実施例140

エチル「1-メチルー3-n-プロピルー4-[4-(2-シアノチエンー3-イル) ベンジル] ピラゾール -5-イル] オキシアセテート

構造式 (X I) : R1=n-プロピル、R2=メチル、R 3=CH2CO2E t、V=[化177]

【化177】

上記実施例14と同手順で作成する。生成物はオイル状 物質であり、そのまま次の反応段階に使用する。

実施例141

50 エチル [1-メチルー3-n-プロピルー4-[4-

[2-(テトラソールー5-イル) チエンー3-イル] ペンジル] ピラゾールー5ーイル] オキシアセテート 構造式 (I) : R1=n-プロピル、R2=メチル、R3 =CH2CO2Et、R4=[化178]、A=OR3 【化178】

上記実施例71と同手順で作成する。生成物は融点20 10 実施例145 1℃の結晶である。

【0077】実施例142

エチル2-[4-(2-カルポエトキシチエンー3-イ ル) ーペンジル] -3-オキソヘキサノエート

構造式 (V) : R1=n-プロピル、R10=エチル、V $= [4 \times 179]$

【化179】

4 - (2 -カルポエトキシチエン--3 -イル)ペンジル プロマイドを出発原料として上記実施例と同手順で作成 する。生成物はオイル状物質であり、そのまま次の反応 段階に使用する。4- (2-カルポエトキシチエンー3 ーイル) ベンジルプロマイドの作成方法文献 (FISSELMA NN H., HABITCH H., Ger. Offen. 1,092,929 (1960); C A, 57,5894g) に基づいて作成した25gのエチル3-(4-メチルフェニル) チオフェンー2-カルポキシレ ート43. 4gを250m1の四塩化炭素に溶かす。次 いで、33gのNープロモスクシンイミドと10mgの 30 ペンゾイルパーオキサイドとを加え、該混合液を1時間 還流する。その後、スクシンイミドの結晶をろ別し、溶 媒を減圧下除去して56.6gの4-(2-カルポエト キシチエンー3-イル) ベンジルプロマイド (融点:5 5℃)を得る。

実施例143

1-メチルー3-n-プロピルー4-[4-(2-カル ポエトキシチエンー3-イル) ベンジル] -5-ヒドロ キシピラゾール

構造式 (IX):R1=n-プロピル、R2=メチル、V 40 = [化180]

(化180)

上記実施例7と同手順で作成する。生成物は融点130 -132℃の結晶である。

【0078】実施例144

2- [1-メチルー3-n-プロピルー4- [4-(2 - カルボエトキシチエンー3-イル) ペンジル] ピラゾ 50 74

-ル-5-イル] オキシエタノール 構造式 (X I) : R1= n - プロビル、R2=メチル、R 3=CH2CH2OH、V=[化181]

上記実施例49と同手順で作成する。生成物はオイル状 物質であり、そのまま次の反応段階に使用する。

【化181】

2- [1-メチルー3-n-プロピルー4-[4-(2 -カルポキシチエンー3-イル)ペンジル]ピラゾール - 5 - イル] オキシエタノール

構造式 (I): R1=n-プロピル、R2=メチル、R3 =CH2CH2OH、V=[化182]、A=OR3 (化182]

20 上記実施例37と同手順で作成する。生成物は融点11 8-120℃の結晶である。

【0079】実施例146

1- (2-メトキシフェニル) -4- [1-(2、2、 2-トリフルオロエチル)-3-n-プロピルー4-(2'-シアノピフェニルー4-イル) メチルピラゾー ルー5-イル] オキシアセチルピペラジン

構造式 (X I) : R1=n-プロピル、R2=CH2CF 3、R3、V= [化183]

【化183】

上記実施例64と同手順で作成する。生成物はオイル状 物質であり、そのまま次の反応段階に使用する。

【0080】実施例147

1- (2-メトキシフェニル) -4- [1-(2、2、 2-トリフルオロエチル) -3-n-プロピルー4-[2'-(テトラゾールー5-イル)ピフェニルー4-イル] メチルピラゾールー5-イル] オキシアセチルピ ペラジン

構造式 (I): R1=n-プロピル、R2=CH2CF3、 R3、R4=[化184]、A=OR3 【化184】

上記実施例70と同手順で作成する。生成物は融点158-160℃の結晶である。

実施例148

N-[[1-(2、2、2-トリフルオロエチル)-3-n-プロピルー4-(2'-シアノピフェニルー4-イル)メチルピラゾールー5-イル]オキシアセチル] モルホリン

構造式 (XI) : R1=n-プロビル、R2=CH2CF 3、R3、V=[化185]

【化185】

上記実施例46と同手順で作成する。生成物はオイル状 物質であり、そのまま次の反応段階に使用する。

実施例149

N-[[1-(2、2、2-トリフルオロエチル)-3 -n-プロピルー4-[2'-(テトラゾールー5-イル) ピフェニルー4-イル] メチルピラゾールー5-イル] オキシアセチル] モルホリン

構造式(I):R1=n-プロピル、R2=CH2CF3、 R3、R4=[化186]、A=OR3 【化186】

上記実施例70と同手順で作成する。生成物は融点12 9-131℃の結晶である。

【0081】実施例150

1- (2、2、2-トリフルオロエチル) -3-n-ブ チルー5-ヒドロキシー4- [2'- (テトラゾールー 5-イル) ピフェニルー4-イル] メチルピラゾール 構造式 (I): R1=n-ブチル、R2=CH2CF3、R 4=[化187]、A=OH 【化187】

上記実施例71と同手順で作成する。生成物は融点21 0-211℃の結晶である。

実施例 1 5 1

1-メチルー3-n-プチルー4-(2'-シアノピフェニルー4-イル)メチルー5-プロモメチルピラゾー 10 ル

構造式 (I): R1=n-プチル、R2=メチル、R4= [化188]、A=CH2Br 【化188】

上記実施例109と同手順で作成する。実施例104に おいて作成した1-メチルー3-n-ブチルー4-(2'-シアノピフェニルー4-イル)メチルー5-メ 20トキシメチルピラゾールを出発原料とする。生成物はオイル状物質であり、そのまま次の反応段階に使用する。 実施例152

1-メチルー3-n-プチルー4-(2'-シアノピフェニルー4-イル)メチルー5-ヒドロキシメチルピラゾール

構造式 (X I I) : R1=n-ブチル、R2=メチル、R'=H、V=[化189]、q=1 【化189】

上記実施例111と同手顧で作成する。生成物はオイル 状物質であり、そのまま次の反応段階に使用する。

【0082】実施例153

1-メチルー3-n-プチルー4-[2'-(テトラゾールー5-イル) ピフェニルー4-イル] メチルー5-ヒドロキシメチルピラゾール

構造式(I): R1=n-プチル、R2=メチル、R4= [化190]、A=CH2OH 【化190】

上記実施例71と同手順で作成する。生成物は融点110-112での結晶である。

実施例154

1-メチルー3-n-プチルー4-(2'-シアノピフェニルー4-イル)メチルー5-ホルミルピラゾール

50 構造式 (I): R1=n-プチル、R2=メチル、R4=

30

[化191]、A=CHO

【化191】

2. 3gの2-ニトロプロパンを、0. 7gのナトリウ ムを40mlのメタノールに溶かして作成したナトリウ ムメチラートに溶かす。次いで、上記実施例151で作 成した10gの1-メチルー3-n-プチルー4-(2'-シアノピフェニルー4-イル) メチルー5-プ 10 ロモメチルピラゾールを30mlのメタノールに溶かし て作成した溶液を上配溶液に滴下して加える。その後、 該混合液を50℃で2時間攪拌してから、水を加えて酢 酸エチルにより抽出をおこなう。この有機層をエパポレ ーションにより乾燥し、シリカゲルクロマトグラフによ り4.3gのオイル状の1-メチルー3-n-プチルー 4-(2'-シアノビフェニルー4-イル)メチルー5 ホルミルピラゾールを得て、そのまま次の反応段階に 使用する。

【0084】実施例155

1-メチルー3-n-プチルー4-(2'-シアノピフ ェニルー4-イル) メチルー5-(ジオキサンー2-イ ル) ピラゾール

構造式 (I): R1=n-プチル、R2=メチル、R4、 A= [化192]

【化192】

上記実施例154で作成した4.3gの1-メチルー3 -n-プチルー4-(2'-シアノピフェニルー4-イ ル) メチルー5-ホルミルピラゾールを50mlのトル エンに溶かす。次いで、該溶液に1gのエチレングリコ ールおよび10mgのパラトルエンスルホン酸を加え る。この混合液を還流しながら、いわゆるディーンスタ ーク (Dean-Stark) 装置により3時間かけて 水を除去する。続いて、該反応液に水を加えて酢酸エチ 40 ルにより抽出をおこなう。さらに、該抽出液を硫酸マグ ネシウムにより乾燥してから、エパポレーションして4 gのオイル状の1-メチルー3-n-プチルー4-(2'-シアノピフェニルー4-イル)メチルー5-(ジオキサンー2-イル) ピラゾールを得、そのまま次 の反応段階に使用する。

実施例156

1-メチルー3-n-プチルー4-[2'-(テトラゾ ールー5-イル) ピフェニルー4-イル] メチルー5-(ジオキサンー2-イル) ピラゾール

78

構造式 (I): R1=n-プチル、R2=メチル、R4、 A=[化193]

(化193)

上記実施例70と同手順で作成する。生成物は融点14 4-146℃の結晶である。

【0084】実施例157

2- [1-(2, 2, 2-トリフルオロエチル)-3n-プチルー4-(2'-シアノピフェニルー4-イ ル) メチルピラゾールー5-イル] オキシエタノール 構造式 (XI): R1=n-プチル、R2=CH2CF3、 R3=CH2CH2OH, V=[化194] 【化194】

20

上記実施例49と同手順で作成する。生成物はオイル状 物質であり、そのまま次の反応段階に使用する。実施例 158

2- [1-(2、2、2-トリフルオロエチル)-3n-ブチルー4- [2'-(テトラゾールー5-イル) ピフェニルー4-イル] メチルピラゾールー5-イル] オキシエタノール

30 構造式 (I): R1=n-プチル、R2=CH2CF3、R 3=CH2CH2OH、R4=[化195]、A=OR3 【化195】

上記実施例71と同手順で作成する。生成物は融点10 7-110℃の結晶である。

【0085】実施例159

エチル3-オキソー2-[4-(3-シアノチエンー2 ーイル) ーペンジル] ヘプタノエート

構造式 (V) : R1=n-プチル、R10=エチル、V= [化196]

【化196】

上記実施例1で作成した1、1gのエチル3-オキソヘ 50 プタノエートと、1.2gの4-(3-シアノチエンー

2-イル) ペンジルプロマイドと、0.6gのリチウム プロマイドと、2.2mlのジイソプロピルエチルアミ ンとを15m1のテトラヒドロフランに加えて20時間 還流してから、水およびエーテルを加えて抽出をおこな う。この有機層を硫酸マグネシウムにより乾燥し、エバ ポレーションを行う。この際、過剰のエチル3ーオキソ ヘプタノエートが除去され、1.5gのオイル状のエチ ル3-オキソー2-[4-(3-シアノチエンー2-イ ル) -ペンジル] ヘプタノエートが得られ、そのまま次 の反応段階に使用する。4-(3-シアノチエン-2- 10 加える。さらに、4.7gの炭酸ナトリウムを10ml イル) ペンジルプロマイドの作成方法

(A) 4'-メチルー4-クロロブチロフェノン 53mlのトルエンおよび70.5gの4-クロロプチ ロイルクロライドを100mlのメチレンクロライドに 溶かし、酸溶液を74gの塩化アルミニウムを200m 1のメチレンクロライドに加えて成る懸濁液に温度10 ℃で加える。15分間そのまま放置し温度が上昇するま まにしておく。その後、骸反応液を氷水に加える。次い で、有機層を取り出し、硫酸マグネシウムにより乾燥し てから、エパポレーションして96.9gのオイル状の 20 ウム水溶液により洗浄し、硫酸マグネシウム上で乾燥す 4'-メチルー4-クロロプチロフェノンを得、そのま ま次の反応段階に使用する。

(B) $\alpha - \rho \Box \Box - \beta - (2 - \rho \Box \Box \bot \mp \nu)$ $\rightarrow \nu +$ ムアルデヒド

0℃で130mlのオキシ塩化リンを130mlのジメ チルホルムアミドに徐々に加えて作成した榕液に、上記 プロセス (A) で作成した117.5gの4'-メチル -4-クロロプチロフェノンの50mlのジメチルホル ムアミド溶液を滴下して加える。次いで、該混合液を室 する。その後、該混合液を氷中に注ぎ、エーテルを加え る。次いで、そのエーテル層を炭酸水素ナトリウムの飽 和溶液で洗浄してから、硫酸マグネシウムにより乾燥 し、さらにエパポレーションすることにより、133. 8gのオイル状の α -クロロー β - (2-クロロエチ ル) シンナムアルデヒドを得、そのまま次の反応段階に 使用する。

【0087】(C) 2-(4-メチルフェニル)-4、5-ジヒドロチオフェンー3-カルポキシアルデヒ

上記プロセス (B) で作成した15. 9gのα-クロロ ー8-(2-クロロエチル)シンナムアルデヒドと22 gの硫化ナトリウム水和物 (NaS (9H2O)) とを 200mlのTHF (テトラヒドロフラン) に溶かす。 さらに、該硫化ナトリウムが溶解し得るに足る十分な量 の水を加えて、3時間遺流する。その後、該反応液を冷 却し、エーテルを加える。次いで、その有機層をデカン テーションにより取り出し、水で洗浄してから、硫酸マ グネシウム上で乾燥する。さらに、酸溶液をエパポレー ションして、13.5gのオイル状の2-(4-メチル 50 スクシンイミドの結晶をろ別してから、溶媒をエパポレ

フェニル) -4、5-ジヒドロチオフェンー3-カルボ キシアルデヒドを得、これを次の反応段階にそのまま使 用する。

RO

(D) 2-(4-メチルフェニル)-3-シアノー 4、5-ジヒドロチオフェン

上記プロセス (C) で作成した15gの2-(4-メチ ルフェニル) - 4、5-ジヒドロチオフェン-3-カル ポキシアルデヒドと6.5gの塩酸ヒドロキシアミンと を40m1のエタノールおよび10m1の水との混液に の水に溶かして成る溶液を加える。次いで、該混合液を 室温で30分攪拌し、その後、エーテルで抽出をおこな う。さらに、該エーテル層を水で洗浄してから、硫酸ナ トリウム上で乾燥する。その後、エパポレーションする ことにより15.2gのガム状の黄色残渣を得る。さら に、該残渣は13mlの無水酢酸に加えて穏やかに温め ると、茶色の液状物質になる。その後、この混液を1時 間還流した後、氷中に注いで、メチレンクロライドによ り抽出をおこなう。さらに、該抽出液を炭酸水素ナトリ る。その後、エパポレーションにより溶媒を除去し、さ らに残渣をメチレンクロライドを溶出液とするシリカゲ ルクロマトグラフにより処理して、10gのオイル状の 2-(4-メチルフェニル)-3-シアノー4、5-ジ ヒドロチオフェンを得、そのまま次の反応段階に使用す る.

フェン

上記実施例(D)で作成した2-(4-メチルフェニ 温で1時間、50℃で2時間さらに70℃で1時間攪拌 30 ル)-3ーシアノー4、5ージヒドロチオフェンを200mlの四塩化炭素に溶かし、酸溶液を還流温度で加熱 する。2時間後、11gの臭素を200mlの四塩化炭 素に溶かして成る溶液を滴下して加える。その後、臭化 水素の発生が止まるまで還流してから、エパポレーショ ンにより溶媒を除去する。次いで、残渣に200mlの 無水テトラヒドロフランおよび28gのターシャリプチ ル化カリウムを加える。その後、該混合液を1時間還流 した後、冷却する。さらに、水および塩化ナトリウムを 加えて、エーテルにより抽出をおこなう。その後、その 40 有機層をエパポレーションして、31.8gのオイル状 の2-(4-メチルフェニル)-3-シアノチオフェン を得、そのまま次の反応段階に使用する。

> [0087] (F) 4-(3-シアノチエン-2-イ ル)ペンジルプロマイド

> 上記プロセス (E) で作成した24.5gの2-(4-メチルフェニル) -3-シアノチオフェンを200m1 の四塩化炭素に溶かし、21.9gのN-プロモスクシ ンイミドと0. 1gのペンゾイルパーオキサイドとを加 える。次いで、該混合液を24時間還流する。その後、

ーションにより除去する。さらに、残渣にヘキサンおよ び酢酸エチルの混液を加え、その溶液を冷凍庫中で24 時間冷却する。その後、折出した結晶を単離することに より、14gの4-(3-シアノチエンー2-イル)ベ ンジルブロマイドの結晶(融点:80℃)を得る。

実施例160

1-メチルー3-n-プチルー4-[4-(3-シアノ チエンー2-イル) ペンジルー5-ヒドロキシピラゾー

構造式 (IX) : R1=n-プチル、R2=メチル、V= 10 実施例163 [化197] (化197)

上記実施例159で作成した1.4gのエチル2-[4 - (3-シアノチエンー2-イル) ペンジル] -3-オ キソヘプタノエートを10mlのエタノールに溶かす。 次いで、2. 2mlのメチルヒロラジンを加え、この混 合液を13時間還流する。その後、さらに水を加えてか 20 らエーテルおよび酢酸エチルで抽出をおこなう。この有 機層をエパポレーションにより濃縮して得たオイル状の 残渣をメチレンクロライド/メタノール(95/5)の 溶出液によりシリカゲルクロマトグラフ処理して、0. 8gの1-メチルー3-n-プチルー4-[4-(3-シアノチエンー2ーイル) ベンジルー5ーヒドロキシピ ラゾールの結晶(融点:120℃を得る。

[0088] 実施例161

1-メチル-3-n-プロピル-4-(2'-シアノビ フェニルー4-イル)-メチルー5-(N、N-ジエチ 30 ル] オキシアセチル] チオモルホリン ルカルバモイル) オキシピラゾール

構造式 (IX): R1=n-プロピル、R2=メチル、R 3、V= [化198]

【化198】

【化199】

上記実施例52と同手順で作成する。生成物はオイル状 物質であり、そのまま次の反応段階に使用する。 実施例162

1-メチルー3-n-プロピルー4-[2'-(テトラ ソールー5-イル) ピフェニルー4-イル] メチルー5 - (N、N-ジエチルカルパモイル) オキシピラゾール 構造式 (I): R1=n-プロピル、R2=メチル、R 3、R4=[化199]、A=OR3

$$R_{a} = C N_{G,H_{a}}$$

$$R_{a} = N_{A,H_{a}}$$

上記実施例70と同手順で作成する。生成物は融点13 4-135℃の結晶である。

N - [[1 - (2, 2, 2 - h)]] - 3- n - プロピルー4 - (2' - シアノピフェニルー4 -イル) メチルビラゾールー5-イル] オキシアセチル] チオモルホリン

構造式 (X I) : R1=n-プロピル、R2=CH2CF 3、R3、V=[化200]

【化200】

上記実施例46と同手順で作成する。N-(クロロアセ チル) チオモルホリンを出発原料とする。生成物はオイ ル状物質であり、そのまま次の反応段階に使用する。

【0089】実施例164

N-[[1-(2、2、2-トリフルオロエチル)-3 - n - プロピルー4 - [2' - (テトラゾールー5 - イ ル) ピフェニルー4-イル] メチルピラゾールー5-イ

構造式 (I): R1=n-プロピル、R2=CH2CF3、 R3、R4= [化201] 、A=OR3 【化201】

上記実施例70と同手順で作成する。生成物は融点12 7-128℃の結晶である。

準施例165

1- (2-メトキシフェニル) -4- [1-メチルー3 -n-プロピルー4-(2'-シアノピフェニルー4-イル)メチルピラゾールー5-イル]オキシアセチルピ ペラジン

構造式 (X I) : R1=n-プロピル、R2=メチル、R 3、V=[化202]

50 【化202】

上配実施例64と同手順で作成する。生成物はオイル状 物質であり、そのまま次の反応段階に使用する。

実施例166

1- (2-メトキシフェニル) -4- [1-メチルー3 10 3、R4= [化205]、A=OR3 -n-プロピルー4-[2'-(テトラゾールー5-イ ル) ビフェニルー4-イル] メチルピラゾールー5-イ ル] オキシアセチルピペラジン

構造式(I): R1=n-プロピル、R2=メチル、R 3、V=[化203]、A=OR3

【化203】

上記実施例70と同手順で作成する。生成物は融点13 9-141℃の結晶である。

【0090】実施例167

3-n-プロピルー1-メチルー4-(2'-シアノピ フェニルー4-イル) -メチルー5-(2-ジメチルア ミノエトキシ) ピラゾール

構造式 (IX): R1=n-プロピル、R2=メチル、R 3、V= [化204]

【化204】

上記実施例52と同手順で作成する。生成物はオイル状 施例68で作成した10gの3-n-プロピルー1-メ チルー4-(2'-シアノピフェニルー4-イル)メチ ルー5-ヒドロキシピラゾールを100mlのプタンー 2-オンに10gの炭酸ナトリウムおよび8.6gの塩 酸N、N-ジメチルー2-クロロエチルアミン存在下浴 解する。次いで、該混合液を20分還流し、減圧下濃縮 して、水を加え、エーテルにより抽出をおこなう。この エーテル層を水で洗い、さらに乾燥してエパポレーショ ン処理する。次いで、残渣をクロロホルム/メタノール (95/5) の溶出液でシリカゲルクロマトグラフ処理 50 して4.6gのオイル状の3-n-プロピルー1-メチ ルー4-(2'-シアノピフェニルー4-イル)ーメチ ルー5-(2-ジメチルアミノエトキシ) ピラゾールを 得、そのままつぎの反応段階に用いる。

84

実施例168

3-n-プロピルー1-メチルー4-[2'-(テトラ ゾールー5-イル) ピフェニルー4-イル] ーメチルー 5-(2-ジメチルアミノエトキシ) ピラゾール 構造式(I):R1=n-プロピル、R2=メチル、R

【化205】

上記実施例70と同手順で作成する。生成物は融点88 20 -90℃の結晶である。

【0091】実施例169

N-[2-[1-メチルー3-n-プロピルー4-(2'-シアノピフェニルー4-イル) メチルピラゾー ルー5-イル] オキシエチル] ーモルホリン

構造式 (XI): R1=n-プロピル、R2=メチル、R 3、V=[化206]

【化206】

N- (2-クロロエチル) モルホリンを出発原料として 上記実施例70と同手順で作成する。生成物はオイル状 物質であり、そのまま次の反応段階に使用する。

実施例170

N-[2-[1-メチル-3-n-プロピルー4-[2'-(テトラゾールー5-イル) ピフェニルー4-物質であり、そのまま次の反応段階に使用する。上記実 40 イル]メチルピラゾールー5-イル]オキシエチル]ー モルホリン

> 構造式(XI):R1=n-プロピル、R2=メチル、R 3、R4= [作207]、A=OR3 【化207】

上記実施例70と同手順で作成する。生成物は融点13 2-134℃の結晶である。

実施例171

1-(2、2、2-トリフルオロエチル)-3-n-プ チルー4ー (2'ーシアノビフェニルー4ーイル) メチ ルー5-ヒドロキシメチルピラゾール

構造式 (XII): R1=n-プチル、R2=CH2CF 3、R'=H、V=[化208]、q=1 【化208】

上配実施例109に従って作成した1- (2、2、2- 20 構造式 (XI): R1=n-プチル、R2=メチル、R トリフルオロエチル) -3-n-ブチルー4-(2'-シアノピフェニルー4-イル) メチルー5-プロモメチ ルピラゾールを出発原料として上記実施例70と同手順 で作成する。生成物はオイル状物質であり、そのまま次 の反応段階に使用する。

【0092】実施例172

1-(2、2、2-トリフルオロエチル)-3-n-プ チルー4-[2'-(テトラゾールー5-イル)ピフェ ニルー4-イル] メチルー5-ヒドロキシメチルピラゾ

構造式(I):R1=n-プチル、R2=CH2CF3、R 4= [化209]、A=CH2OH 【化209】

上記実施例71と同手順で作成する。生成物は融点11 4-117℃の結晶である。

実施例173

1-(2、2、2-トリフルオロエチル)-3-n-プ ロビルー4-(2'-シアノビフェニルー4-イル)メ チルー5-メトキシメチルピラゾール

構造式(X I I): R1=n-プロピル、R2=CH2C F3, R' = CH3, V = [4:210], q = 1(化210)

上記実施例101と同手順で作成する。生成物はオイル 50 構造式 (I): R1=n-プチル、R2=メチル、R3、

状物質であり、そのまま次の反応段階に使用する。

86

実施例174

1-(2、2、2-トリフルオロエチル)-3-n-プ ロピルー4-[2'-(テトラゾールー5-イル)ピフ ェニルー4-イル] メチルー5-メトキシメチルピラゾ ール

構造式(I):R1=n-プロピル、R2=CH2CF3、 R4= [化211], A=CH2OCH3 【化211】

上記実施例71と同手順で作成する。生成物は融点17 7-178℃の結晶である。

【0093】実施例175

N-[[1-メチル-3-n-プチル-4-(2'-シ アノピフェニルー4-イル) メチルピラゾールー5-イ ル] オキシアセチル] -モルホリン

3、V=[化212]

【化212】

$$R_o = CH_c CO N$$

$$V = CH_c CO N$$

上記実施例46と同手順で作成する。生成物はオイル状 30 物質であり、そのまま次の反応段階に使用する。

実施例176

N-[[1-メチル-3-n-プロピルー4-(2'-シアノピフェニルー4-イル)メチルピラゾールー5-イル] オキシアセチル] -モルホリン

構造式 (XI): R1=n-プロピル、R2=メチル、R 3、V= [化213]

【化213】

上記実施例46と同手順で作成する。生成物はオイル状 物質であり、そのまま次の反応段階に使用する。

実施例177

N-[[1-メチルー3-n-プチルー4-[2'-(テトラゾールー5-イル) ピフェニルー4-イル] メ チルピラゾールー5-イル]オキシアセチル]-モルホ リン

R4= [化214] 、A=OR3 【化214】

0-141℃の結晶である。

【0094】実施例178

N-[[1-メチルー3-n-プロピルー4-[2'-(テトラゾールー5-イル) ピフェニルー4-イル] メ チルピラゾールー5-イル]オキシアセチル]ーモルホ

構造式 (I): R1=n-プロピル、R2=メチル、R 3、R4= [化215] 、A=OR3

【化215】

上記実施例70と同手順で作成する。生成物は融点10 6-110℃の結晶である。

実施例179

1- (2、2、2-トリフルオロエチル) -3-n-プ 30 ロピルー4-(2'-シアノビフェニルー4-イル)メ チルー5-ヒドロキシメチルピラゾール

構造式 (X I I) : R1=n-プロピル、R2=CH2C F3, R' =H, $V = [\{ £216 \}, q = 1 \}$

【化216】

上記実施例109に従って作成した1-(2、2、2-トリフルオロエチル)-3-n-プロピルー4-(2' -シアノピフェニルー4-イル)メチルー5-プロモメ チルピラゾールを出発原料として上配実施例111と同 手順で作成する。生成物はオイル状物質であり、そのま ま次の反応段階に使用する。

実施例180

1-(2、2、2-トリフルオロエチル)-3-n-プ ロピルー4-[2'-(テトラゾールー5-イル)ピフ ェニルー4-イル] メチルー5-ヒドロキシメチルピラ ゾール

造式 (I): R1=n-プロピル、R2=CH2CF3、

R4= [化217]、A=CH2OH 【化217】

上記実施例71と同手順で作成する。生成物は融点11 0-112℃の結晶である。

【0095】実施例181

上記実施例70と同手順で作成する。生成物は融点14 10 1-メチル-3-n-プロピルー4-(2'-シアノビ フェニルー4-イル) メチルー5-ヒドロキシメチルピ ラゾール

> 構造式 (X I I): R1=n-プロビル、R2=メチル、 $R' = H, V = [\{(218), q = 1\}]$

【化218】

上記実施例111と同手順で作成する。生成物はオイル 20 状物質であり、そのまま次の反応段階に使用する。

実施例182

1-メチル-3-n-プロピルー4-[2'-(テトラ ソールー5-イル) ピフェニルー4-イル] メチルー5 **- ヒドロキシメチルピラゾール**

構造式 (I): R1=n-プロピル、R2=メチル、R4 = [化219]、A=CH2OH

【化219】

上記実施例71と同手順で作成する。生成物は融点13 6-139℃の結晶である。

実施例183

1- (2-メトキシフェニル) -4- [1-メチルー3. -n-プチルー4-(2'-シアノピフェニルー4-イ ル) メチルピラゾールー5-イル] オキシアセチルピペ ラジン

構造式(X I) : R1= n - プチル、R2=メチル、R 40 3、V=[化220]

【化220】

上記実施例64と同手順で作成する。生成物はオイル状 物質であり、そのまま次の反応段階に使用する。

50 実施例184

1- (2-メトキシフェニル) -4- [1-メチルー3 - n - プチルー4 - [2' - (テトラゾールー5 - イ ル) ピフェニルー4-イル] メチルピラゾールー5-イ ル] オキシアセチルピペラジン

構造式 (I): R1=n-ブチル、R2=メチル、R3、 R4= [化221] 、A=OR3 【化221】

上配実施例70と同手順で作成する。生成物は融点15 3-154℃の結晶である。

【0096】実施例185

N-[[1-メチルー3-n-プロピルー4-(2'-シアノピフェニルー4-イル)メチルピラゾールー5- 20 0-141 Cの結晶である。 イル] オキシアセチル] チオモルホリン

構造式 (X I) : R1=n-プロピル、R2=メチル、R 3、V= [化222]

【化222]

90

N- (クロロアセチル) チオモルホリンを出発原料とし て上記実施例46と同手順で作成する。生成物はオイル 状物質であり、そのまま次の反応段階に使用する。

実施例186

N-[[1-メチルー3-n-プロピルー4-[2'-(テトラゾールー5-イル) ピフェニルー4-イル] メ チルピラゾールー5-イル] オキシアセチル] -チオモ ルホリン

構造式 (I) : R1=n-プロピル、R2=メチル、R 10 3、R4= [化223]、A=OR3 【化223】

上記実施例70と同手順で作成する。生成物は融点14

【表1】

【表2】

94

UP 321-7

. 実施例 32

実施例33

UP 221-4

実施例 34

実施例 35

実施例36

UP 221-15

【表3】

96

UP 221-17

UP 221-18

•

実施例 41

UP 221-19

-- --- --

UP 221-20

実施例45

UP 221-21

【表4】

30

98

【表5】

—706—

100

実施例66

実施例 70

UP 221-34

实施例71

UP 221-43

N H N CH

UP 221~59

実施例 72

【表6】

(52)

特開平4-234851

101

N-N CF,

DP 221-56

102

実施例74

N-N° N-N° CH, CH, CH, CH

実施例76

N N-V-CF,

UP 221-57

実施例78

N-N-CF,

WP 221-54

実施例 80

UP 221-55

【表7】

30

実施例 86

実施例88

104

实施例84 OP 221-4

N-N CH, UP 221-45

N-N-CH, OH UP 221-46

【表8】

106

N-N-CH, CQ, EI

WP 221-47

WP 221-47

UP 221-47

実施例 92

UP 221-50

実施例107

SO H N-N CCH,

実施例108

UP 221-36

実施例115

UP 221-42

【表9】

108

英施例116

OH

OTP 221-40

SO₂H

N-N

OCH,

実施例117

UP 221-48

奥施例118

UP 221-52

H N N-N CF,

実施例119

UP 221-53

実施例125

UP 221-58

N. N.

【表10】

110

英施例127

N-N OCH, CO. EI

N-N OCH, CO. EI

実施例 129

UP 221-60

実施例130

130 OCH, CN O

実施例135

N-N-CH, CQ, Me

UP 221-26

NH SQ, CF,

【表11】

112

【表12】

実施例150

真施例149

実施例 153

実施例156

【表13】

【表14】

30

118

CH, UP 221-71

宴施例170

UP 221-72

実施例172

UP 221-73

.

OCH, UP 221-74

実施例174

【表15】

9/

119

夹桩例 177

英施衍 178

実施例180

実施例 182

【表16】

実施例186

UP 221-81

【0097】 [薬理作用]

50 1. 評価方法

上記実施例の生成物のアンギオテンシン I I 受容体への 親和性をねずみの副腎性アンギオテンシン I I 受容体に 特異的に結合する放射性リガンド (配位子) の置換法に よって評価した。

2. 評価手順

1単位濃度のアンギオテンシン I I 受容体アンタゴニスト [125 I] - S [A I I (Sar1、Tyr4、I le8 - アンギオテンシン I I) および 2 単位濃度の競争剤 (10-5M、10-7M)の存在下、ねずみの副腎ホモジ*

122

*エネートの試料を25℃で60分培養する。次いで、パッファを添加して反応を終了させ、グラスペーパによる ろ過処理をすみやかにおこなう。この場合、非特異的結 合はアンギオテンシンIIの存在により決定される。

3. 評価結果

以上の評価結果を上配副腎アンギオテンシン I I 受容体 に特異的に結合する放射性配位子の置換率として次表 [表17] にまとめた。

【表17】

実施例の生成物	ラベルされた配位子の置換率(%)	
	1E-5 M	1E-7 M
27	92	39
28	82	34
29	80	. 40
30	, 96	63
32	93	60
32	98	52
33	94	26
35	85	48
36	62 }	10
37	58	9
40	83	Ö
41	85	2
44	96	9
45	92	60
48	80	58
51	83	60
54	77	62
57	80	60
60	84	49
63	91	64
66	92	63
70	57	49
71	58	24
74	66	58
78	73	58
80	69	48
82	71	47
84	65	51
86	59	41
88	60	38
90	64	40
93	75 [70
107	83	62
108	86	19
115	80	57
116	82	12
117	61	35
118	67	35
119	70	54
130	74	33
135	65	34
137	63	5
141	64	ý
145	53	0

毒性試験

上配実施例の生成物は経口投与試験において優れた耐容性を有することがわかった。たとえば、ねずみの場合に、その50%致死量は300mg/kgより大きいことがわかった。

[0098]

【発明の効果】したがって、上配の本発明による実施例の生成物はアンギオテンシン I I 受容体に対してすぐれた親和性を有しており、そのため、該生成物はアンギオテンシン I I の関与する種々の頼状、とりわけ、高血圧 50

および心不全の治療に効果的である。なお、その1日当 たりの使用量は経口投与の場合で1万至400mgであ り、また、その投与回数は1日当たり1回あるいはそれ 以上であることが好ましい。

【化73】

【化110】

(63)

特開平4-234851

124

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号 FΙ

技術表示箇所

C 0 7 D 409/10 409/14

8829-4C 8829-4C

(72)発明者 ジヤン-マリー テユーロン

フランス国 78170 ラ セル サン ク

ルー アヴェニュー ギベール 13